

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4964482号
(P4964482)

(45) 発行日 平成24年6月27日(2012.6.27)

(24) 登録日 平成24年4月6日(2012.4.6)

(51) Int.Cl. F I
C09K 11/06 (2006.01) C09K 11/06 680
C08F 30/00 (2006.01) C08F 30/00
H01L 51/50 (2006.01) H05B 33/14 B

請求項の数 8 (全 43 頁)

(21) 出願番号	特願2006-85640 (P2006-85640)	(73) 特許権者	000002004 昭和電工株式会社 東京都港区芝大門1丁目13番9号
(22) 出願日	平成18年3月27日(2006.3.27)	(74) 代理人	110001070 特許業務法人SSINPAT
(65) 公開番号	特開2007-262134 (P2007-262134A)	(74) 代理人	100103218 弁理士 牧村 浩次
(43) 公開日	平成19年10月11日(2007.10.11)	(74) 代理人	100107043 弁理士 高畑 ちより
審査請求日	平成21年3月10日(2009.3.10)	(74) 代理人	100110917 弁理士 鈴木 亨
		(72) 発明者	大坪 昭博 東京都港区芝大門1-13-9 昭和電工株式会社内

最終頁に続く

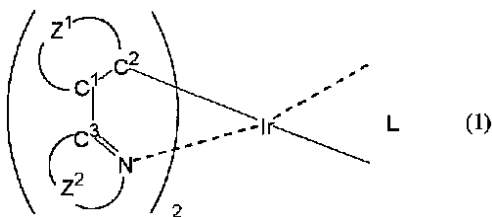
(54) 【発明の名称】 高分子発光材料、有機エレクトロルミネッセンス素子および表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記一般式(1)で表されるイリジウム錯体から導かれる構造単位と、
 下記式(E1)~(E6)のいずれかで表わされるホール輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位と、
 下記式(E7)~(E15)のいずれかで表わされる電子輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位と、
 を含む重合体からなることを特徴とする高分子発光材料。

【化1】



(式中、Z¹は炭素原子C¹およびC²とともに五員または六員の炭素環または複素環を完成するための原子群を表し、Z¹、C¹およびC²で形成される環が、ベンゼンまたはナフタレンの環骨格を有している。

Z²は炭素原子C³および窒素原子Nとともに五員または六員の含窒素複素環を完成するための原子群を表し、Z²、C³およびNで形成される環が、ピリジン、キノリンまたはイ

ソキノリンの環骨格を有している。

Z¹、C¹およびC²で形成される環およびZ²、C³およびNで形成される環は、それぞれ独立にハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、-OH、-SX¹、-OCOX²、-COOX³、-SiX⁴X⁵X⁶、-NH₂、-NHX⁷、-NX⁸X⁹(ここで、X¹~X⁹は炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐のアルキル基、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基、または、炭素数7~21のアラルキル基を表し、X¹~X⁹はそれぞれ同一であっても異なってもよい。)、炭素数1~10のアルコキシ基、炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アルキル基、および、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基もしくは炭素数7~21のアラルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アリール基、ハロゲン置換ヘテロアリール基もしくはハロゲン置換アラルキル基からなる群から選ばれる原子または置換基を少なくとも1つ有していてもよい。

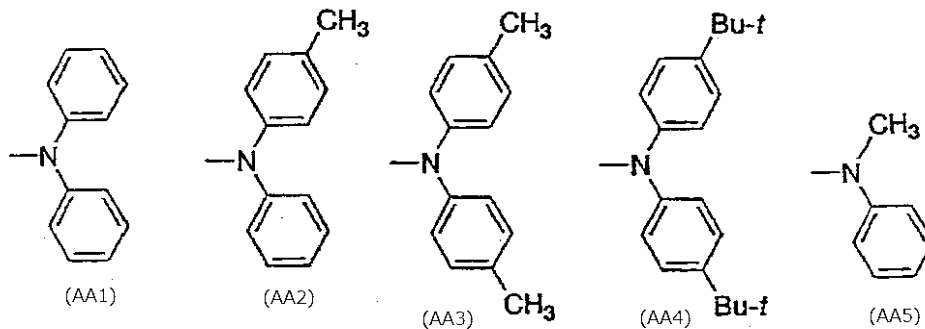
10

ただし、Z¹、C¹およびC²で形成される環またはZ²、C³およびNで形成される環は、その環に直接結合した少なくとも一つ以上のアリールアミノ基を有し、前記環はアリールアミノ基と縮合環を形成しても良い。前記アリールアミノ基は、下記(AA1)~(AA14)のいずれかで表わされる。

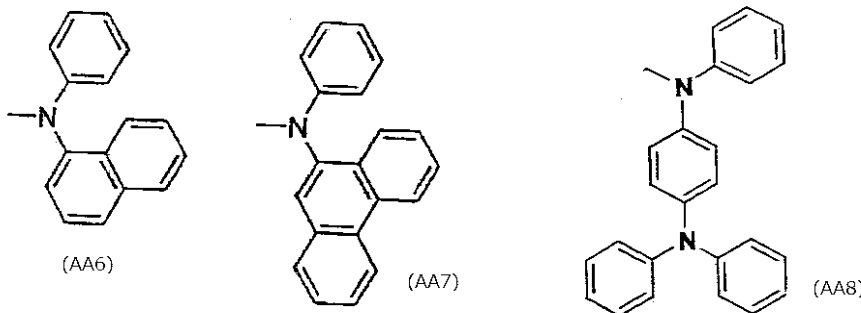
Lは、下記式(10)または(11)で表わされる、1価アニオンの2座配位子を表す。

【化2】

20

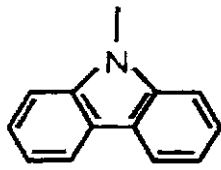


30

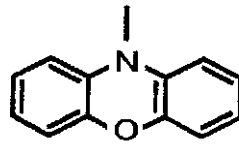


40

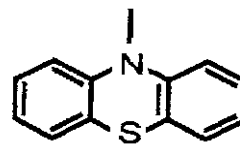
【化3】



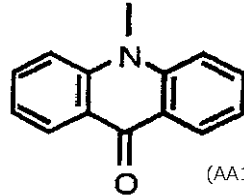
(AA9)



(AA10)



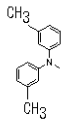
(AA11)



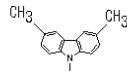
(AA12)

10

【化4】



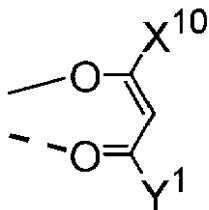
(AA13)



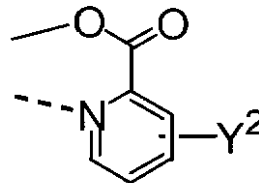
(AA14)

20

【化5】



(10)



(11)

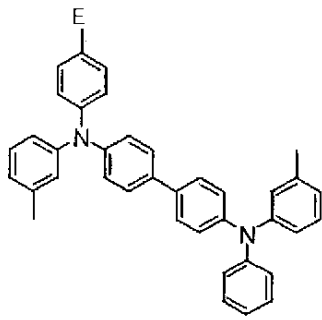
(式中、 X^{10} は水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、 $-OH$ 、 $-SX^1$ 、 $-OCOX^2$ 、 $-COOX^3$ 、 $-SiX^4X^5X^6$ 、 $-NH_2$ 、 $-NHX^7$ 、 $-NX^8X^9$ (ここで、 $X^1 \sim X^9$ は炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐のアルキル基、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基、または、炭素数7~21のアラルキル基を表し、 $X^1 \sim X^9$ はそれぞれ同一であっても異なってもよい。)、炭素数1~10のアルコキシ基、炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アルキル基、あるいは、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基もしくは炭素数7~21のアラルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アリール基、ハロゲン置換ヘテロアリール基もしくはハロゲン置換アラルキル基を表す。)

30

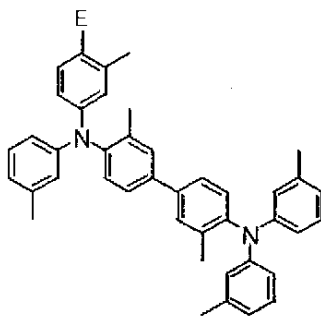
Y^1 および Y^2 はそれぞれ独立に、下記重合性置換基(A1)~(A12)のいずれかで表わされる。)

40

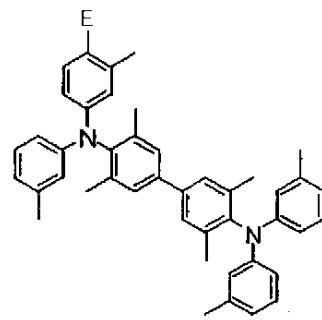
【化6】



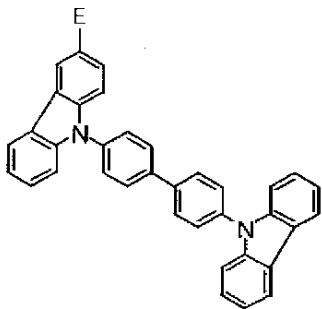
(E1)



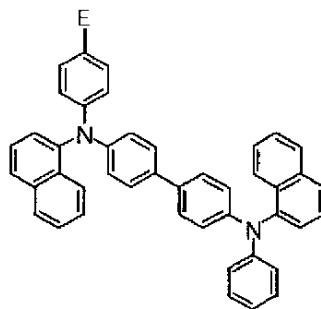
(E2)



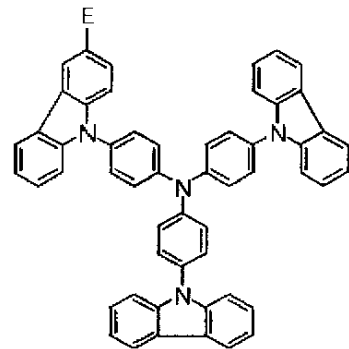
(E3)



(E4)



(E5)



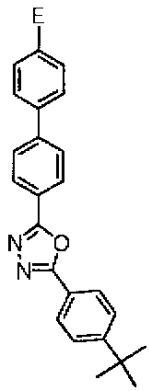
(E6)

10

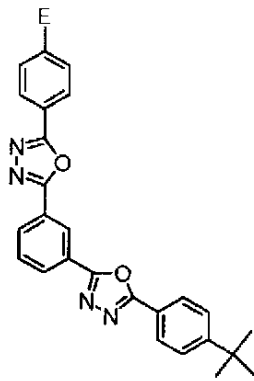
20

(式(E1)~(E6)中、Eは下記重合性置換基(A1)~(A12)のいずれかで表わされる。)

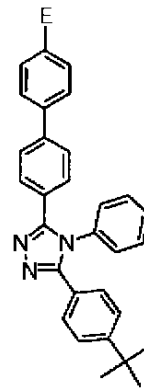
【化7】



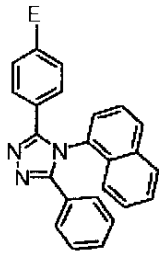
(E7)



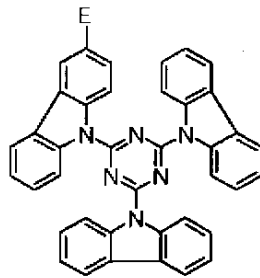
(E8)



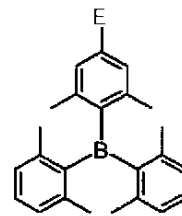
(E9)



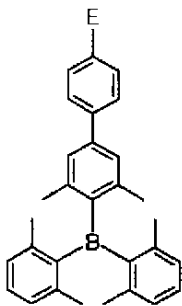
(E10)



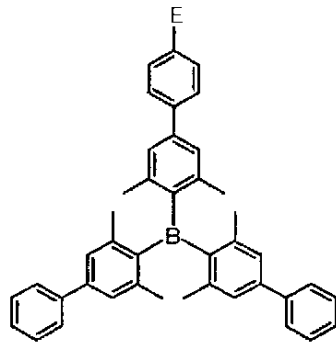
(E11)



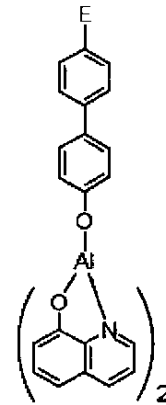
(E12)



(E13)



(E14)



(E15)

(式(E7)~(E15)中、Eは下記重合性置換基(A1)~(A12)のいずれかで表わされる。)

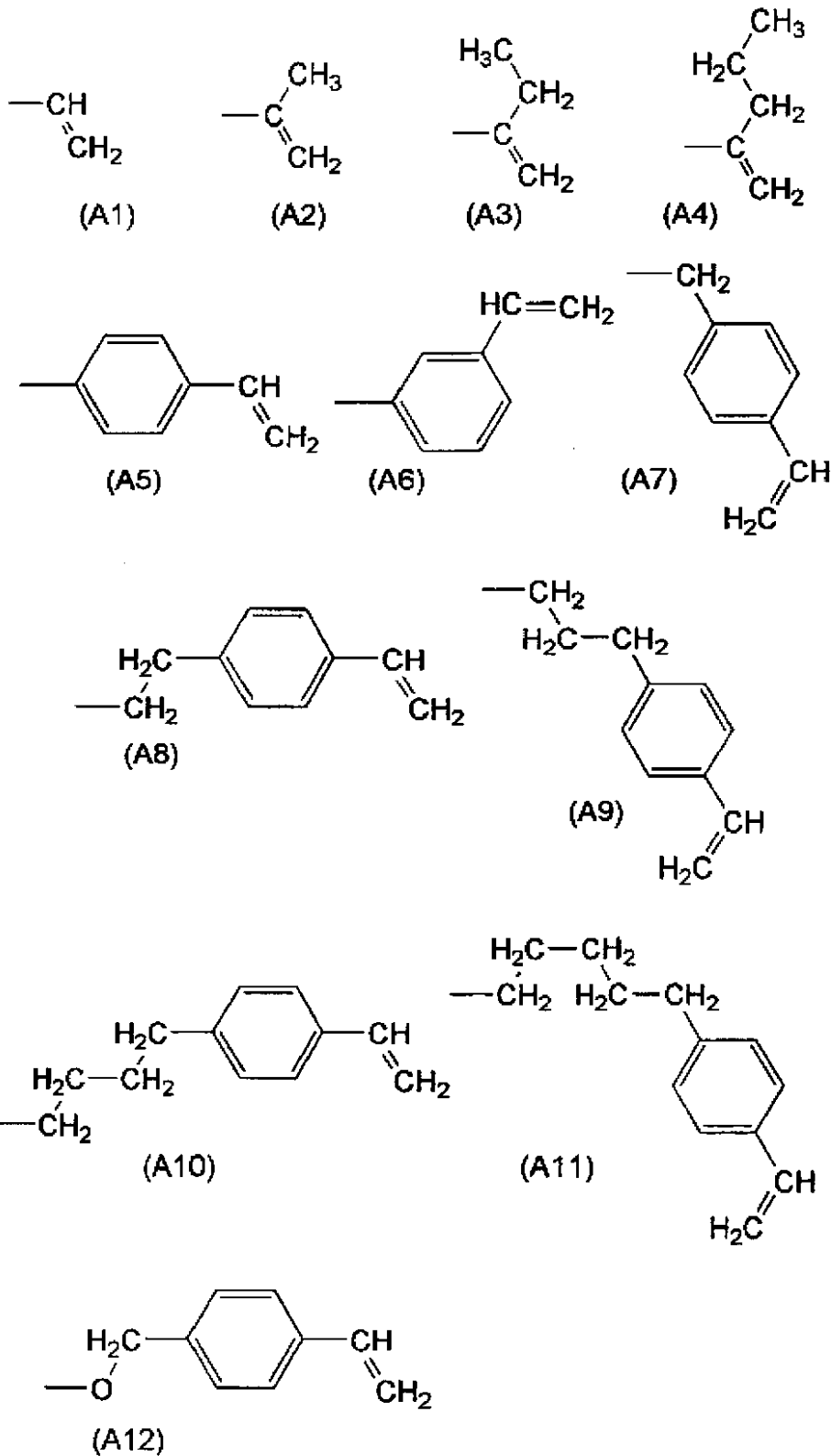
10

20

30

40

【化 8】



10

20

30

40

【請求項 2】

前記 Z¹、C¹および C²で形成される環および前記 Z²、C³および Nで形成される環が有していてもよい置換基が、炭素数 1 ~ 10 のアルコキシ基および炭素数 1 ~ 22 個の直鎖アルキル基からなる群から選ばれる置換基であり、

X¹⁰が、炭素数 1 ~ 22 個の直鎖アルキル基を表すことを特徴とする請求項 1 に記載の高分子発光材料。

【請求項 3】

50

前記ホール輸送性の重合性化合物が、下記式 (E 1) ~ (E 3) のいずれかで表わされるか、あるいは前記電子輸送性の重合性化合物が、下記式 (E 7)、(E 12) ~ (E 14) のいずれかで表わされることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の高分子発光材料。

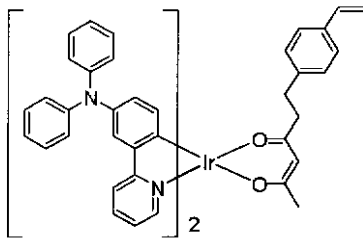
【請求項 4】

前記ホール輸送性の重合性化合物が、下記式 (E 1) ~ (E 3) のいずれかで表わされ、かつ前記電子輸送性の重合性化合物が、下記式 (E 7)、(E 12) ~ (E 14) のいずれかで表わされることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の高分子発光材料。

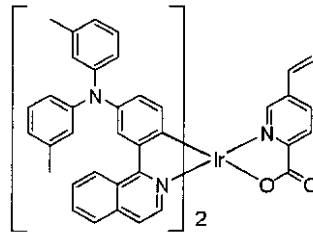
【請求項 5】

前記イリジウム錯体が、下記式 (C 2)、(C 14)、(C 18) および (C 20) のいずれかで表わされることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の高分子発光材料。

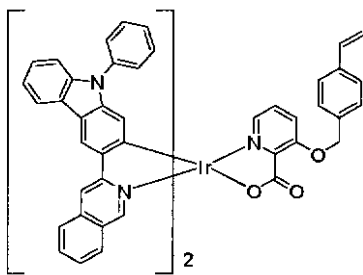
【化 9】



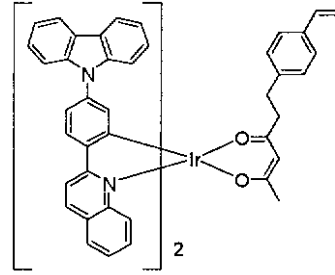
(C2)



(C14)



(C18)



(C20)

【請求項 6】

陽極と陰極とに挟まれた 1 層または 2 層以上の有機高分子層を含む有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機高分子層の少なくとも 1 層に、請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の高分子発光材料を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 7】

請求項 6 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた画像表示装置。

【請求項 8】

請求項 6 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた面発光光源。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、高分子発光材料および有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。より詳しくは、本発明は、様々な色の発光を有し、駆動寿命の長い高分子発光材料、および製造工程が簡略化され、大面積化が実現できるとともに、耐久性に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、有機エレクトロルミネッセンス素子（本明細書において、「有機EL素子」ともいう。）に用いる材料開発が活発に行われている。たとえば、フルカラー表示を実現するためには、光の3原色（RGB）（赤色、緑色および青色）の各単色光を発光する材料が必要であるが、これらに関しては、高い発光効率とともに、様々な色の発光を有し、駆動寿命の長い材料が求められている。

【0003】

最近、発光配位子にアリアルアミノ基が直接結合することを特徴とするオルトメタル化イリジウム錯体が開示されている（特許文献1）。

10

なお、本明細書での「オルトメタル化」とは、一般式（1）での環aを含む環において、配位原子を有する置換基の結合位置に対してオルト位のC-H結合が、分子内反応で金属-炭素結合を含むキレート環を生成する反応をいう（特許文献1）。

【0004】

当該錯体は、アリアルアミノ基が発光配位子に直接結合しているために、その存在が電荷移動度に影響を与え、結果として発光部位と電荷輸送部位との間の電荷移動を容易にし、特に比較的長波長の発光を有する燐光材料においては発光効率が高いとされている。しかしながら、該錯体では寿命などの点でいまだ不十分である。

【0005】

さらに、発光層を形成する際に、上記錯体のような低分子化合物では、真空蒸着法が用いられるが、この方法で得られる発光層の膜厚は不均一になりやすい。

20

また、真空蒸着法には大型の設備が必要となり、その条件も厳密な制御が必要とされるなど、簡便な製造方法とは言えない。

【0006】

一方、該錯体を高分子中に分散させたポリマー組成物、すなわちドープ型発光材料で発光層を形成する場合は塗布法も利用できる可能性がある。しかし、ドープ型発光材料は熱安定性に劣り、相分離または偏析を起こしやすいという欠点を有する。

【0007】

同特許文献1には、当該金属錯体を有するポリマー化合物についての記載は一切無い。

【特許文献1】特開2004-067658号公報

30

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

本発明の目的は、様々な色の発光が高い発光効率で得られ、さらには長寿命である高分子発光材料を提供することにある。また、本発明の別の目的は、製造工程が簡略化され、大面積化が実現できるとともに、耐久性に優れた有機EL素子および表示装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究した結果、特定のイリジウム錯体から導かれる構造単位を含む重合体からなる高分子発光材料により、様々な色の発光、特に高い純度の赤色光を有し駆動寿命の長いことを見出し、本発明を完成するに至った。

40

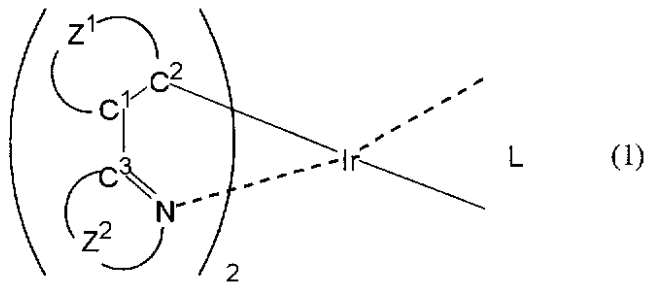
【0010】

すなわち、本発明は以下のとおりに要約される。

[1] 下記一般式（1）で表されるイリジウム錯体から導かれる構造単位を含む重合体からなることを特徴とする高分子発光材料。

【0011】

【化1】



【0012】

10

(式中、 Z^1 は炭素原子 C^1 および C^2 とともに五員または六員の炭素環または複素環を完成するための原子群を表す。前記環はさらに別の環と縮合環を形成しても良い。

Z^2 は炭素原子 C^3 および窒素原子 N とともに五員または六員の含窒素複素環を完成するための原子群を表す。前記環はさらに別の環と縮合環を形成しても良い。

【0013】

Z^1 、 C^1 および C^2 で形成される環および Z^2 、 C^3 および N で形成される環は、それぞれ独立にハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、 $-OH$ 、 $-SX^1$ 、 $-OCOX^2$ 、 $-COOX^3$ 、 $-SiX^4X^5X^6$ 、 $-NH_2$ 、 $-NHX^7$ 、 $-NX^8X^9$ (ここで、 $X^1 \sim X^9$ は炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐のアルキル基、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基、または、炭素数7~21のアラルキル基を表し、 $X^1 \sim X^9$ はそれぞれ同一であっても異なってもよい。)、炭素数1~10のアルコキシ基、炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アルキル基、および、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基もしくは炭素数7~21のアラルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アリール基、ハロゲン置換ヘテロアリール基もしくはハロゲン置換アラルキル基からなる群から選ばれる原子または置換基を少なくとも1つ有していてもよい。

20

【0014】

ただし、 Z^1 、 C^1 および C^2 で形成される環または Z^2 、 C^3 および N で形成される環は、その環に直接結合した少なくとも一つ以上のアリールアミノ基を有する。

30

L は、重合性官能基を有する、1価アニオンの2座配位子を表す。))

[2] 上記一般式(1)において、 Z^1 、 C^1 および C^2 で形成される環が、ベンゼン、ナフタレン、ピフェニル、テルフェニル、ピリジン、キノリン、イソキノリン、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾトリアゾール、ピラゾール、イソオキサゾールおよびベンゾピラゾールからなる群から選ばれる一種の化合物の環骨格を有していることを特徴とする上記[1]に記載の高分子発光材料。

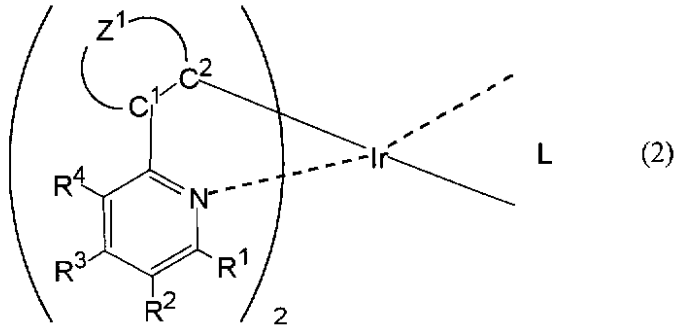
[3] 上記一般式(1)において、 Z^2 、 C^3 および N で形成される環が、イミダゾール、チアゾール、1,2,3-トリアゾール、1,2,4-トリアゾール、セレナゾール、オキサゾール、ピロール、ピラゾール、オキサジアゾール、チアジアゾール、ピリジン、ピリミジン、ピラジン、ピリダジン、キノリンおよびイソキノリンからなる群から選ばれる一種の化合物の環骨格を有していることを特徴とする上記[1]または[2]に記載の高分子発光材料。

40

[4] 前記イリジウム錯体が、下記一般式(2)~(5)のいずれかで表されることを特徴とする上記[1]に記載の高分子発光材料。

【0015】

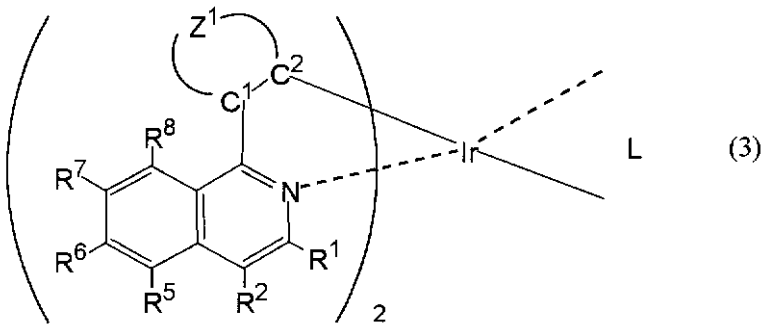
【化2】



10

【0016】

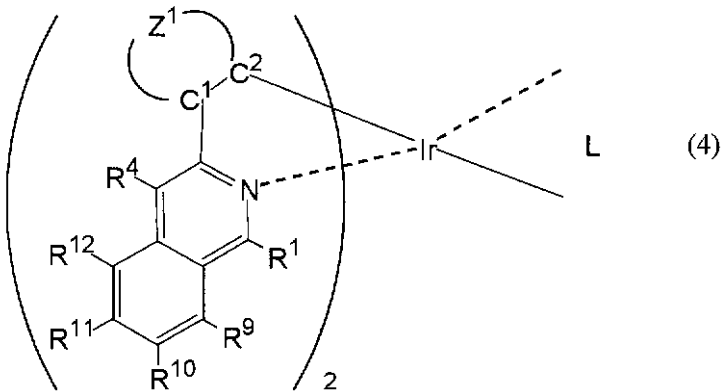
【化3】



20

【0017】

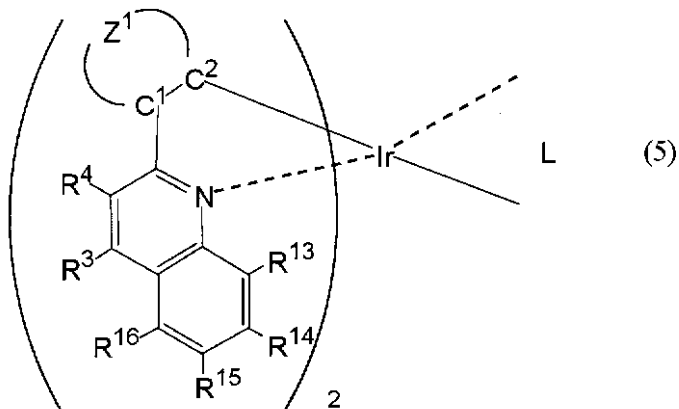
【化4】



30

【0018】

【化5】



40

【0019】

50

(式中、 Z^1 は炭素原子 C^1 および C^2 とともに五員または六員の炭素環または複素環を完成するための原子群を表す。前記環はさらに別の環と縮合環を形成しても良い。

Z^1 、 C^1 および C^2 で形成される環は、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、 $-OH$ 、 $-SX^1$ 、 $-OCOX^2$ 、 $-COOX^3$ 、 $-SiX^4X^5X^6$ 、 $-NH_2$ 、 $-NHX^7$ 、 $-NX^8X^9$ (ここで、 $X^1 \sim X^9$ は炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐のアルキル基、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基、または、炭素数7~21のアラルキル基を表し、 $X^1 \sim X^9$ はそれぞれ同一であっても異なってもよい。) 、炭素数1~10のアルコキシ基、炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アルキル基、および、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基もしくは炭素数7~21のアラルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アリール基、ハロゲン置換ヘテロアリール基もしくはハロゲン置換アラルキル基からなる群から選ばれる原子または置換基を少なくとも一つ有してもよい。

10

【0020】

$R^1 \sim R^{16}$ は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、 $-OH$ 、 $-SX^1$ 、 $-OCOX^2$ 、 $-COOX^3$ 、 $-SiX^4X^5X^6$ 、 $-NH_2$ 、 $-NHX^7$ 、 $-NX^8X^9$ (ここで、 $X^1 \sim X^9$ は炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐のアルキル基、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基、または、炭素数7~21のアラルキル基を表し、 $X^1 \sim X^9$ はそれぞれ同一であっても異なってもよい。) 、炭素数1~10のアルコキシ基、炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アルキル基、あるいは、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基もしくは炭素数7~21のアラルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アリール基、ハロゲン置換ヘテロアリール基もしくはハロゲン置換アラルキル基を表す。

20

【0021】

ただし、 Z^1 、 C^1 および C^2 で形成される環に直接結合する基のうちの少なくとも一つまたは $R^1 \sim R^{16}$ のうちの少なくとも一つはアリールアミノ基である。

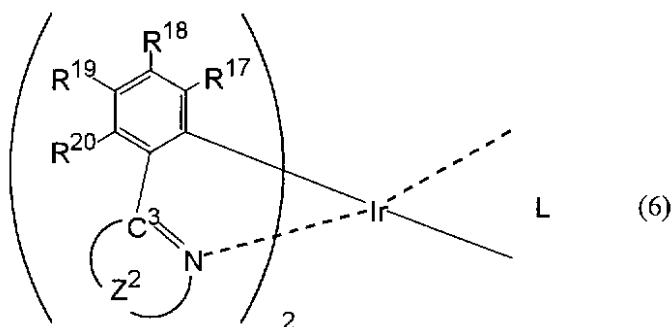
Lは、重合性官能基を有する、1価アニオンの2座配位子を表す。)

30

[5] 前記イリジウム錯体が、下記一般式(6)~(9)のいずれかで表されることを特徴とする上記[1]に記載の高分子発光材料。

【0022】

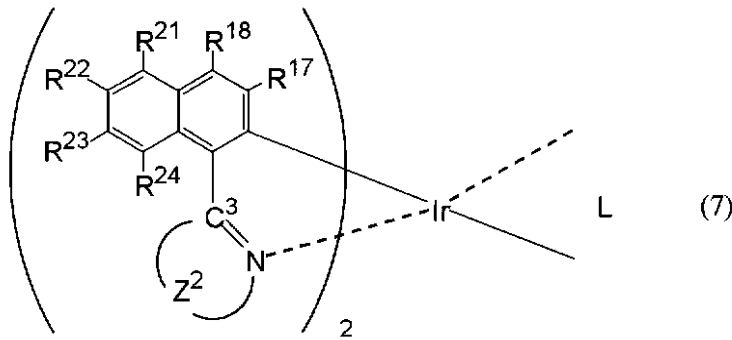
【化6】



40

【0023】

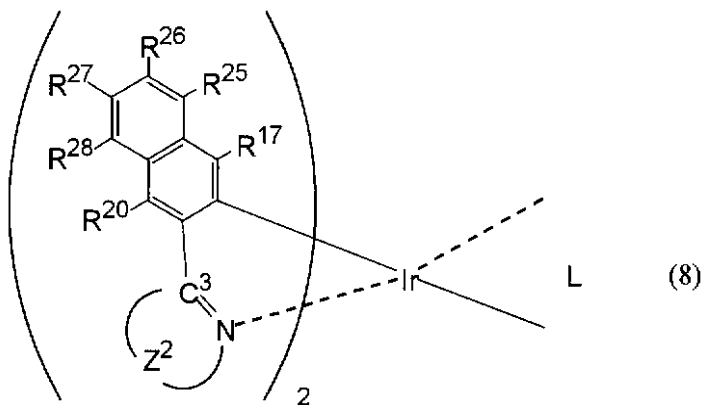
【化7】



10

【0024】

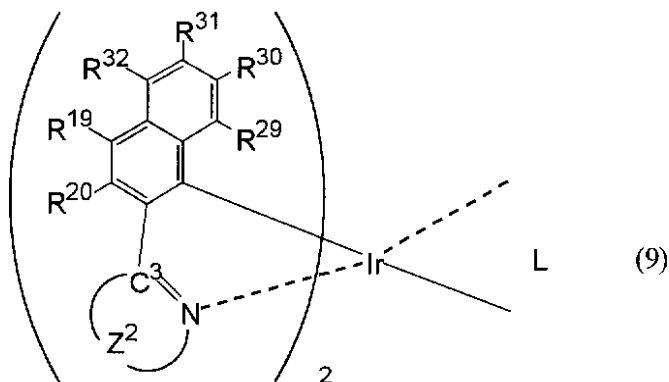
【化8】



20

【0025】

【化9】



30

【0026】

(式中、 Z^2 は炭素原子 C^3 および窒素原子 N とともに五員または六員の含窒素複素環を完成するための原子群を表す。前記環はさらに別の環と縮合環を形成しても良い。

40

Z^2 、 C^3 および N で形成される環は、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、 $-OH$ 、 $-SX^1$ 、 $-OCO X^2$ 、 $-COOX^3$ 、 $-SiX^4X^5X^6$ 、 $-NH_2$ 、 $-NHX^7$ 、 $-NX^8X^9$ (ここで、 $X^1 \sim X^9$ は炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐のアルキル基、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基、または、炭素数7~21のアラルキル基を表し、 $X^1 \sim X^9$ はそれぞれ同一であっても異なってもよい。)、炭素数1~10のアルコキシ基、炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アルキル基、および、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基もしくは炭素数7~21のアラルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アリール基、ハロゲン置換ヘテロアリール基もしくはハロ

50

ゲン置換アラルキル基からなる群から選ばれる原子または置換基を少なくとも一つ有してもよい。 $R^{17} \sim R^{32}$ は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、 $-OH$ 、 $-SX^1$ 、 $-OCOX^2$ 、 $-COOX^3$ 、 $-SiX^4X^5X^6$ 、 $-NH_2$ 、 $-NHX^7$ 、 $-NX^8X^9$ （ここで、 $X^1 \sim X^9$ は炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐のアラルキル基、炭素数6～21個のアリール基、炭素数2～20のヘテロアリール基、または、炭素数7～21のアラルキル基を表し、 $X^1 \sim X^9$ はそれぞれ同一であっても異なってもよい。）、炭素数1～10のアルコキシ基、炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐アラルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アラルキル基、あるいは、炭素数6～21個のアリール基、炭素数2～20のヘテロアリール基もしくは炭素数7～21のアラルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アリール基、ハロゲン置換ヘテロアリール基もしくはハロゲン置換アラルキル基を表す。

10

【0027】

ただし、 Z^2 、 C^3 およびNで形成される環に直接結合する基のうちの少なくとも一つまたは $R^{17} \sim R^{32}$ のうちの少なくとも一つはアリールアミノ基である。

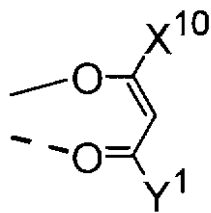
Lは、重合性官能基を有する、1価アニオンの2座配位子を表す。）

[6] 前記Lが、下記一般式(10)または(11)で表される2座配位子であることを特徴とする上記[1]～[5]のいずれかに記載の高分子発光材料。

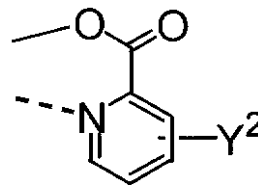
【0028】

【化10】

20



(10)



(11)

【0029】

(式中、 X^{10} は水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、 $-OH$ 、 $-SX^1$ 、 $-OCOX^2$ 、 $-COOX^3$ 、 $-SiX^4X^5X^6$ 、 $-NH_2$ 、 $-NHX^7$ 、 $-NX^8X^9$ （ここで、 $X^1 \sim X^9$ は炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐のアラルキル基、炭素数6～21個のアリール基、炭素数2～20のヘテロアリール基、または、炭素数7～21のアラルキル基を表し、 $X^1 \sim X^9$ はそれぞれ同一であっても異なってもよい。）、炭素数1～10のアルコキシ基、炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐アラルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アラルキル基、あるいは、炭素数6～21個のアリール基、炭素数2～20のヘテロアリール基もしくは炭素数7～21のアラルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アリール基、ハロゲン置換ヘテロアリール基もしくはハロゲン置換アラルキル基を表す。

30

【0030】

Y^1 および Y^2 はそれぞれ独立に、重合性官能基を有する置換基を表す。）

40

[7] 前記重合体が、さらに、ホール輸送性の重合性化合物および電子輸送性の重合性化合物からなる群より選ばれる少なくとも1種の重合性化合物から導かれる構造単位を含むことを特徴とする上記[1]～[6]のいずれかに記載の高分子発光材料。

[8] 陽極と陰極とに挟まれた1層または2層以上の有機高分子層を含む有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機高分子層の少なくとも1層に、上記[1]～[7]のいずれかに記載の高分子発光材料を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

[9] 上記[8]に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた画像表示装置。

[10] 上記[8]に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた面発光光源。

50

【発明の効果】

【0031】

本発明によれば、様々な色の発光、特に高い純度の赤色光を有し、駆動寿命の長い高分子発光材料を提供することができる。中でも、素子の長寿命化に有効である。また、本発明によれば、製造工程が簡略化され、大面積化が実現できるとともに、耐久性に優れた有機EL素子および表示装置を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0032】

有機EL素子において、一般に励起三重項状態の寿命が励起一重項の寿命に比べて長く、分子が高エネルギー状態に長く留まるため、周辺物質との反応、分子自体の構造変化、励起子同士の反応などが起こるため、これまでの金属配位化合物ではりん光発光素子の駆動寿命が短かったのではないかと考えられる。

10

【0033】

そこで、本発明者らは種々の検討を行い、上記式(1)~(9)の何れかで表されるイリジウム錯体(好ましくは上記式(2)~(9)の何れかで表されるイリジウム錯体)から導かれる構造単位を含む重合体からなることを特徴とする高分子発光材料が有効であることを見出した。

【0034】

以下、本発明について具体的に説明する。

本発明に係る高分子発光材料は、特定のイリジウム錯体から導かれる構造単位を含む重合体からなる。このような材料では、イリジウム錯体の三重項励起状態からの発光が得られる。上記高分子発光材料は、さらに、ホール輸送性の重合性化合物および電子輸送性の重合性化合物からなる群から選択される少なくとも1種の重合性化合物から導かれる構造単位を含む重合体からなることが好ましい。

20

<イリジウム錯体から導かれる構造単位を含む重合体>

本発明に用いられる重合体は、上記式(1)~(9)のいずれかで表されるイリジウム錯体を含む単体を重合して得られる。上記重合体において、上記イリジウム錯体の単体は、1種単独で、または2種以上を組み合わせ用いてもよい。本明細書において、上記重合体には、上記錯体の単独重合体、および2種以上の該錯体の共重合体も含む。

30

【0035】

上記式(1)~(9)で表されるイリジウム錯体から導かれる構造単位を含む重合体からなることを特徴とする高分子発光材料は、アリアルアミノ基を有する錯体から導かれる構造単位を含む。該錯体を用いた高分子発光材料は様々な色の発光、特に高い純度の赤色光を有する。また、この高分子発光材料によれば、優れた耐久性を有する有機EL素子を製造できる。

【0036】

上記一般式(1)~一般式(11)に記載した記号(Z^1 、 Z^2 、 $R^1 \sim R^{32}$ 、 $X^1 \sim X^{10}$ 、 L 、 Y^1 、 Y^2)について以下により具体的に説明する。

式中、 Z^1 は炭素原子 C^1 および C^2 とともに五員または六員の炭素環または複素環を完成するための原子群を表す。前記環はさらに別の環と縮合環を形成しても良い。

40

【0037】

Z^1 、 C^1 および C^2 で形成される環が、ベンゼン、ナフタレン、ピフェニル、テルフェニル、ピリジン、キノリン、イソキノリン、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾトリアゾール、ピラゾール、イソオキサゾールおよびベンゾピラゾールからなる群から選ばれる一種の化合物の環骨格を有していることが好ましい。

【0038】

これらの化合物のうち、ベンゼン、ナフタレン、ピリジン、キノリンおよびイソキノリンが好ましく、ベンゼンおよびナフタレンがもっとも好ましい。

Z^2 は炭素原子 C^3 および窒素原子 N とともに五員または六員の含窒素複素環を完成するための原子群を表す。前記環はさらに別の環と縮合環を形成しても良い。

50

【0039】

Z²、C³およびNで形成される環が、イミダゾール、チアゾール、1, 2, 3 - トリアゾール、1, 2, 4 - トリアゾール、セリナゾール、オキサゾール、ピロール、ピラゾール、オキサジアゾール、チアジアゾール、ピリジン、ピリミジン、ピラジン、ピリダジン、キノリンおよびイソキノリンからなる群から選ばれる一種の化合物の環骨格を有していることが好ましい。

【0040】

これらの化合物のうち、ピリジン、ピリミジン、ピラジン、ピリダジン、キノリンおよびイソキノリンが好ましく、ピリジン、キノリンおよびイソキノリンがもっとも好ましい。

10

【0041】

Z¹、C¹およびC²で形成される環およびZ²、C³およびNで形成される環は、それぞれ独立にハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、-OH、-SX¹、-OCO X²、-COOX³、-SiX⁴X⁵X⁶、-NH₂、-NHX⁷、-NX⁸X⁹ (ここで、X¹~X⁹は炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐のアルキル基、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基、または、炭素数7~21のアラルキル基を表し、X¹~X⁹はそれぞれ同一であっても異なってもよい。)、炭素数1~10のアルコキシ基、炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アルキル基、および、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基もしくは炭素数7~21のアラルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アリール基、ハロゲン置換ヘテロアリール基もしくはハロゲン置換アラルキル基からなる群から選ばれる原子または置換基を少なくとも1つ有していてもよい。

20

【0042】

ここで、X¹~X⁹は置換基を有していてもよく、置換基の例として、ハロゲン原子、シアノ基、アルデヒド基、アミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、カルボキシル基、スルホン酸基、ニトロ基等を挙げることができる。これらの置換基は、さらにハロゲン原子、メチル基等によって置換されていてもよい。

【0043】

直鎖、環状もしくは分岐のアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、シクロプロピル基、ブチル基、イソブチル基、tert - ブチル基、シクロブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘプチル基、シクロヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基を挙げることができる。

30

【0044】

アリール基、ヘテロアリール基もしくはアラルキル基の例としては、フェニル基、トリル基、キシリル基、メシチル基、クメニル基、ベンジル基、フェネチル基、メチルベンジル基、ジフェニルメチル基、スチリル基、シンナミル基、ピフェニル残基、ターフェニル残基、ナフチル基、アントリル基、フルオレニル基、フラン残基、チオフエン残基、ピロール残基、オキサゾール残基、チアゾール残基、イミダゾール残基、ピリジン残基、ピリミジン残基、ピラジン残基、トリアジン残基、キノリン残基、キノキサリン残基を挙げることができる。

40

【0045】

アルコキシ基の例としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、tert - ブトキシ基、オクチルオキシ基、tert - オクチルオキシ基、フェノキシ基、4 - tert - ブチルフェノキシ基、1 - ナフチルオキシ基、2 - ナフチルオキシ基、9 - アンスリルオキシ基を挙げることができる。

【0046】

-SX¹の例としては、メチルチオ基、エチルチオ基、tert - ブチルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基、フェニルチオ基、2 - メチルフェニルチオ基、4 - tert

50

t - ブチルフェニルチオ基を挙げることができる。

【0047】

- OCOX²の例としては、アセトキシ基、ベンゾイルオキシ基を挙げることができる。

- COOX³の例としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、tert - ブトキシカルボニル基、フェノキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボニル基等を挙げることができる。

【0048】

- SiX⁴X⁵X⁶の例としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリフェニルシリル基等を挙げることができる。

- NHX⁷の例としては、N - メチルアミノ基、N - エチルアミノ基、N - ベンジルアミノ基、N - フェニルアミノ基等を挙げることができる。

【0049】

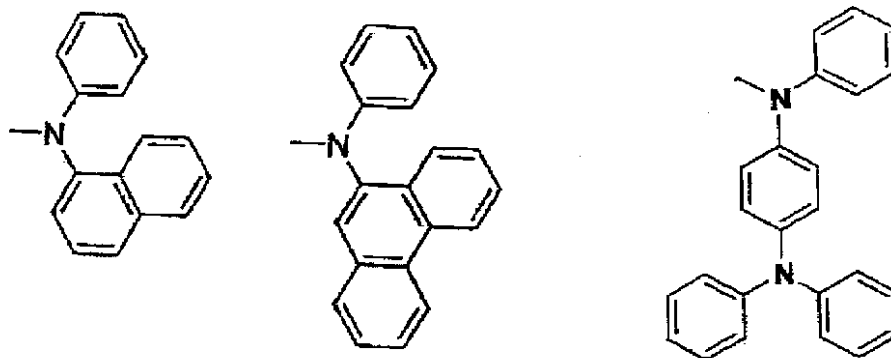
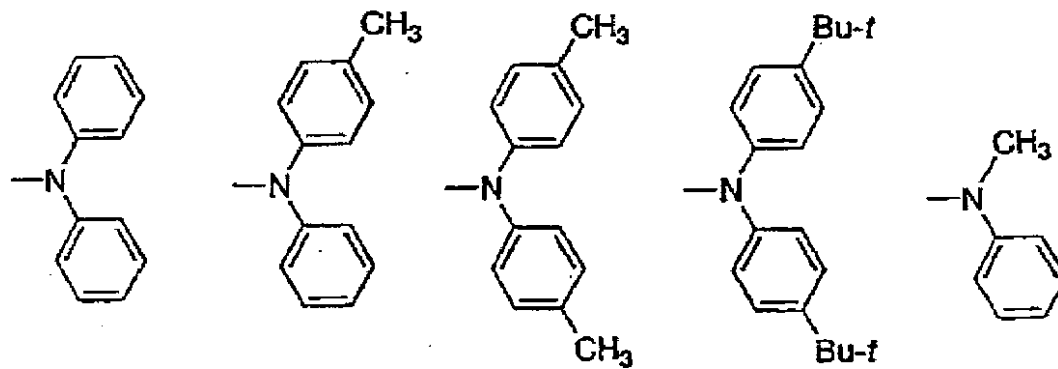
- NX⁸X⁹の例としては、N, N - ジメチルアミノ基、N, N - ジエチルアミノ基、N, N - ジイソプロピルアミノ基、N, N - ジブチルアミノ基、N, N - ジベンジルアミノ基、N, N - ジフェニルアミノ基等を挙げることができる。

【0050】

ただし、Z¹、C¹およびC²で形成される環またはZ²、C³およびNで形成される環は、その環に直接結合した少なくとも一つ以上のアリールアミノ基を有している。ここで言うアリールアミノ基には特に制限はなく、アリール基に置換基があっても良く、また他の環（たとえば、Z¹、C¹およびC²で形成される環またはZ²、C³およびNで形成される環）と縮合していても良い。具体的には例えば以下の構造式で示されるものを挙げることができるが、これらに限定されるわけではない。

【0051】

【化11】



【0052】

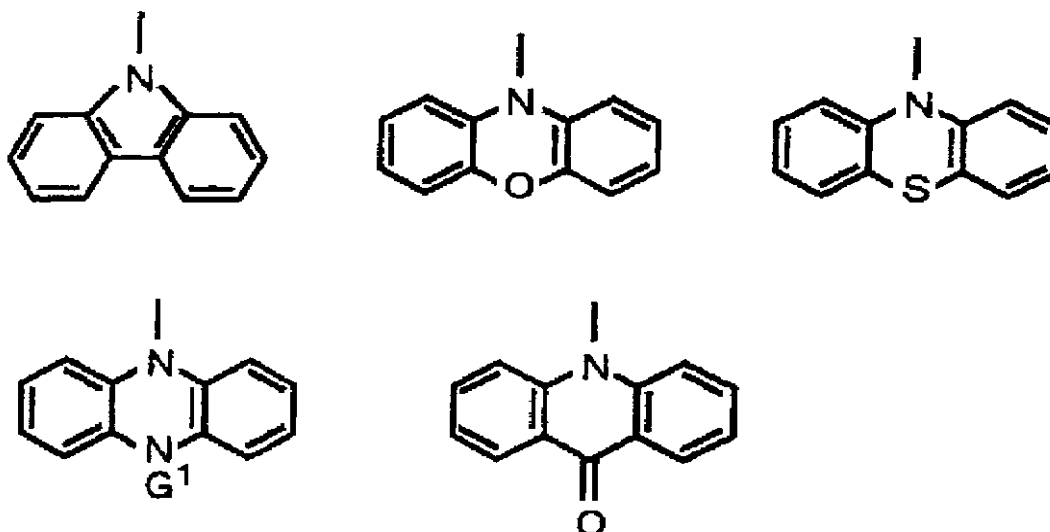
10

20

30

40

【化 1 2】



10

【0053】

一般式(1)で表されるイリジウム錯体のうちで、一般式(2)~(9)で表されるイリジウム錯体が好ましい。

一般式(2)~(5)において、 Z^1 は炭素原子 C^1 および C^2 とともに五員または六員の炭素環または複素環を完成するための原子群を表す。前記環はさらに別の環と縮合環を形成しても良い。 Z^1 、 C^1 および C^2 で形成される環は、それぞれ独立に、一般式(1)における Z^1 、 C^1 および C^2 で形成される環と同様の原子または置換基を少なくとも一つ有していてもよい。

20

【0054】

また、一般式(6)~(9)において、 Z^2 は炭素原子 C^3 および窒素原子Nとともに五員または六員の含窒素複素環を完成するための原子群を表す。前記環はさらに別の環と縮合環を形成しても良い。 Z^2 、 C^3 およびNで形成される環は、それぞれ独立に、一般式(1)における Z^2 、 C^3 およびNで形成される環と同様の原子または置換基を少なくとも一つ有していてもよい。

30

【0055】

$R^1 \sim R^{32}$ は、各々独立に水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、 $-OH$ 、 $-SX^1$ 、 $-OCOX^2$ 、 $-COOX^3$ 、 $-SiX^4X^5X^6$ 、 $-NH_2$ 、 $-NHX^7$ 、 $-NX^8X^9$ (ここで、 $X^1 \sim X^9$ は炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐のアルキル基、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基、または、炭素数7~21のアラルキル基を表し、 $X^1 \sim X^9$ はそれぞれ同一であっても異なってもよい。)、炭素数1~10のアルコキシ基、炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アルキル基、あるいは、炭素数6~21個のアリール基、炭素数2~20のヘテロアリール基もしくは炭素数7~21のアラルキル基又はそれらの水素原子の一部もしくは全部がハロゲン原子で置換されたハロゲン置換アリール基、ハロゲン置換ヘテロアリール基もしくはハロゲン置換アラルキル基を表す。これらの置換基の具体例は、上述したとおりである。

40

【0056】

ただし、一般式(2)~(5)において、 Z^1 、 C^1 および C^2 で形成される環に直接結合する基のうちの少なくとも一つまたは $R^1 \sim R^{16}$ のうちの少なくとも一つはアリールアミノ基であり、一般式(6)~(9)において、 Z^2 、 C^3 およびNで形成される環に直接結合する基のうちの少なくとも一つまたは $R^{17} \sim R^{32}$ のうちの少なくとも一つはアリールアミノ基である。アリールアミノ基の具体例は、上述したとおりである。

【0057】

一般式(1)~(9)において、Lは、重合性官能基を有する、1価アニオンの2座配

50

位子を表す。

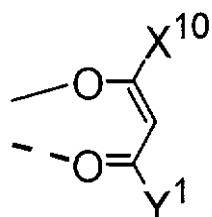
1価アニオンの2座配位子としては、例えば、水素イオンが1つ脱離して、2つの配位座を含む共役構造が、全体として1価アニオン性となり得る構造を有する化合物から、水素イオンが1つ脱離し、1価のアニオンとなった化合物；または、分子内にピリジン環、カルボニル基、イミン基等の非イオン性の配位座と、水酸基、カルボキシル基等の水素イオンが1つ脱離して1価のアニオン性配位座になり得る部位を有する化合物などが挙げられる。

【0058】

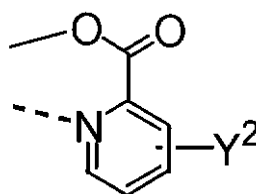
好ましくは、一般式(10)または一般式(11)で表される2座配位子である。

【0059】

【化13】



(10)



(11)

【0060】

(式中、X¹⁰は、R¹と同義であり、Y¹およびY²はそれぞれ独立に、重合性官能基を有する置換基を表す。)

一般式(10)または一般式(11)で表される2座配位子は、Y¹或いはY²で示される重合性官能基を有する。該官能基は、ラジカル重合性、カチオン重合性、アニオン重合性、付加重合性、および縮合重合性の官能基のいずれであってもよい。これらのうちで、ラジカル重合性の官能基は、重合体の製造が容易であるため好ましい。

【0061】

上記重合性官能基としては、例えば、アリル基、アルケニル基、アクリレート基、メタクリレート基、メタクリロイルオキシエチルカルバメート基等のウレタン(メタ)アクリレート基、ビニルアミド基およびこれらの誘導体などを挙げることができる。これらのうちで、アルケニル基が好ましい。

【0062】

Lは、具体的には、上記官能基を、下記一般式(A1)~(A12)で表される置換基として有することがより好ましい。これらのうちで、下記式(A1)、(A5)、(A8)、(A12)で表される置換基は、イリジウム錯体に官能基が容易に導入できるためさらに好ましい。

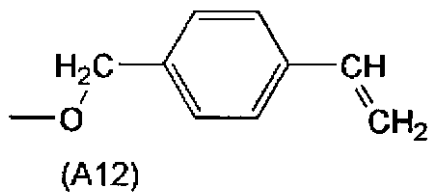
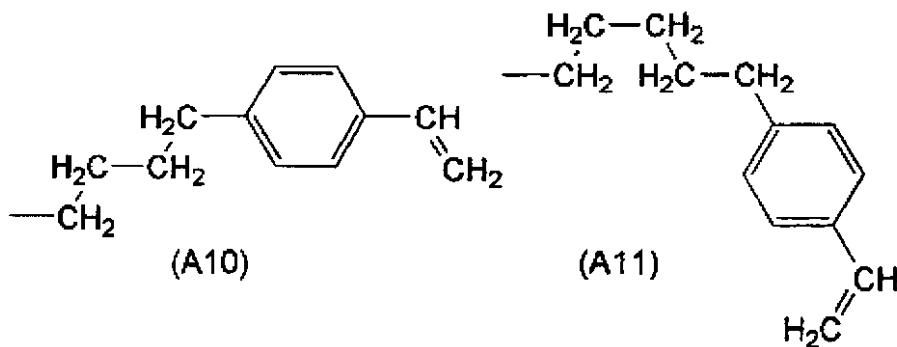
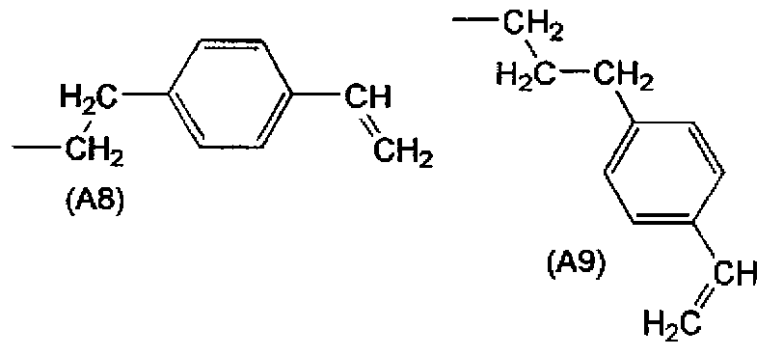
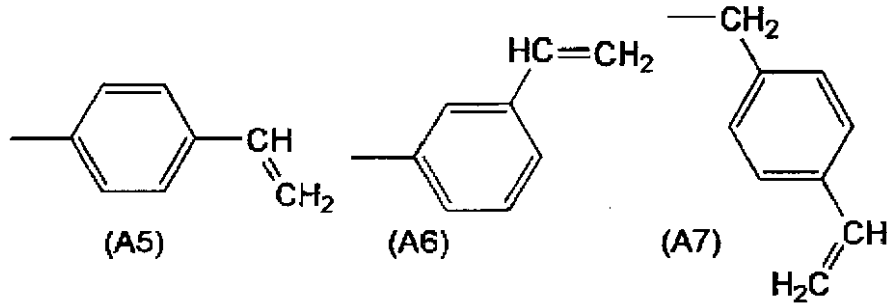
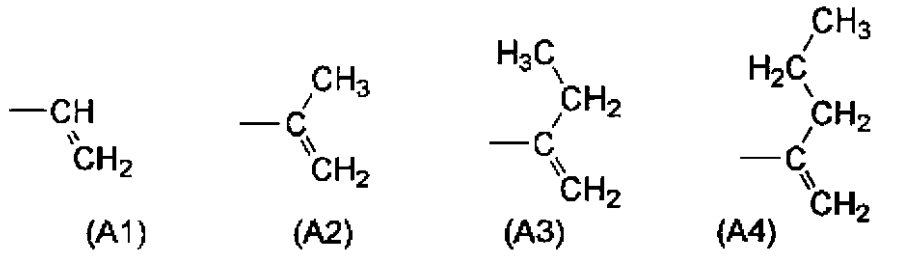
【0063】

10

20

30

【化14】

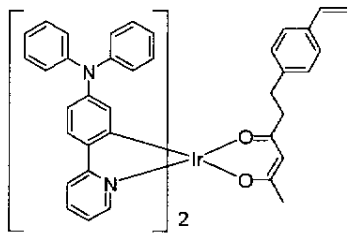


【0064】

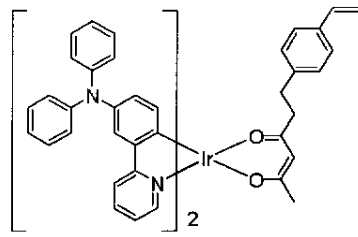
これらの配位子から、一般式(1)～一般式(9)のいずれかで表されるイリジウム錯体として、もっとも好ましくは以下のイリジウム錯体である。

【0065】

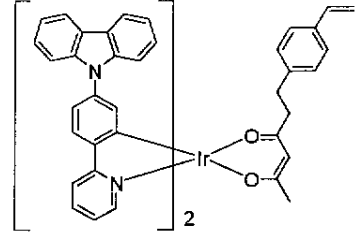
【化 1 5】



(C1)

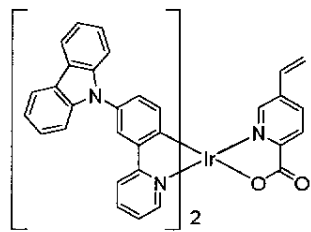


(C2)

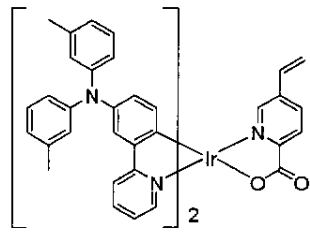


(C3)

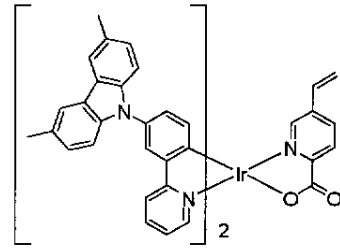
10



(C4)

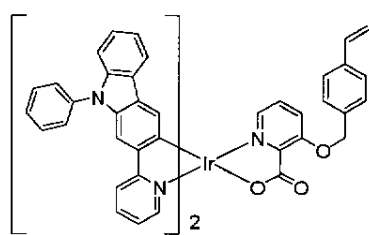


(C5)

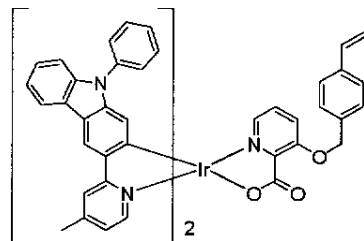


(C6)

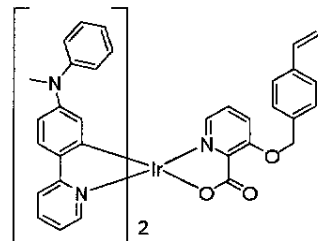
20



(C7)



(C8)

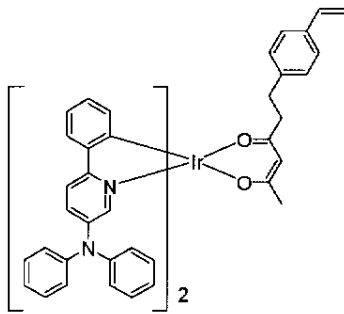


(C9)

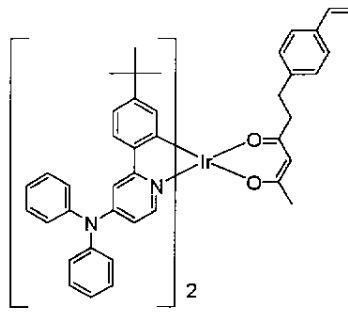
30

【 0 0 6 6 】

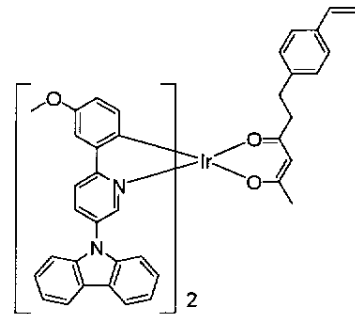
【化16】



(C10)

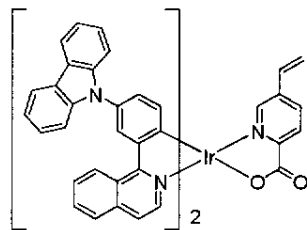


(C11)

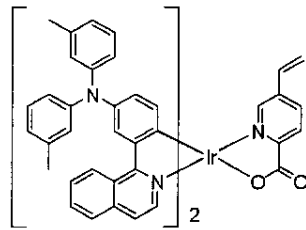


(C12)

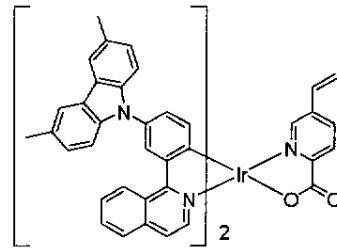
10



(C13)



(C14)

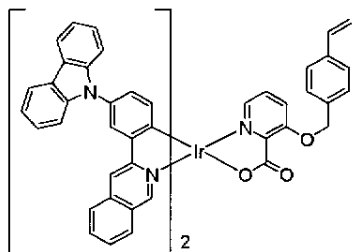


(C15)

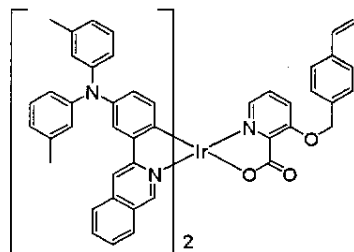
20

【0067】

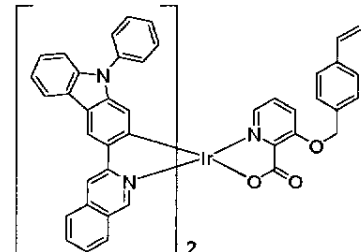
【化17】



(C16)

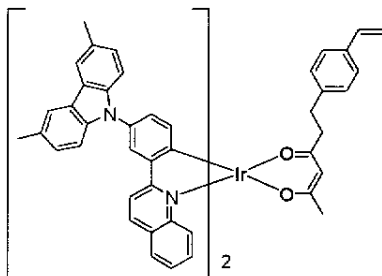


(C17)

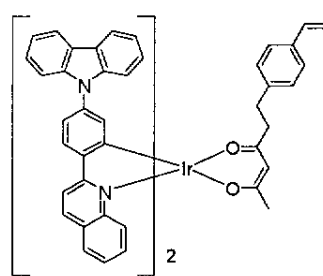


(C18)

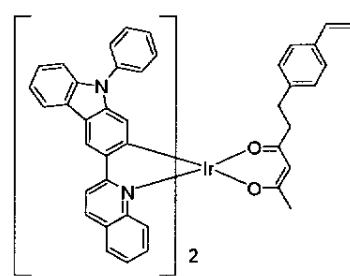
30



(C19)



(C20)



(C21)

40

【0068】

上記一般式(1)～一般式(9)のいずれかで表されるイリジウム錯体は、例えば、以下のように製造される。

まず、パラジウム錯体触媒を用いた芳香族のアミノ化等により、所望するアリールアミノ基を有する配位子誘導体を得る。ついで、該配位子誘導体と、塩化イリジウムなどのイリジウム化合物(0.5当量)とを、2-エトキシエタノールなどの溶媒中で反応させる

50

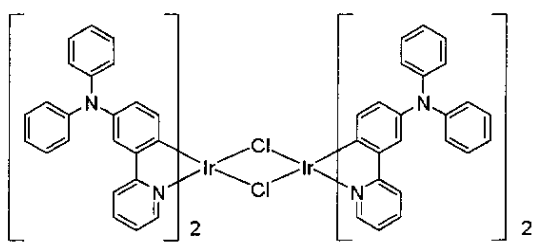
。次いで、得られたイリジウム2核錯体と、重合性官能基を有する、1価アニオンの2座配位子の誘導体を、炭酸ナトリウムと共に、N,N-ジメチルホルムアミドなどの溶媒中で加熱した後、精製して式で表されるイリジウム錯体を得ることができる。

【0069】

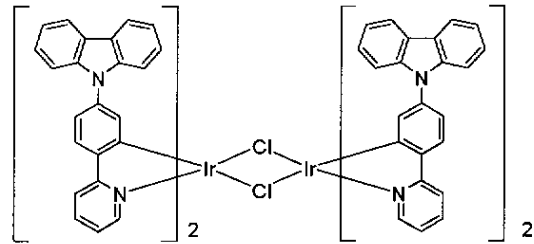
イリジウム2核錯体の合成法としては、例えば、*Inorganic Chemistry*, 2001年, 40巻, 1704頁に記載の方法が挙げられる。以下に、本発明で用いられるイリジウム2核錯体の代表例を示す。

【0070】

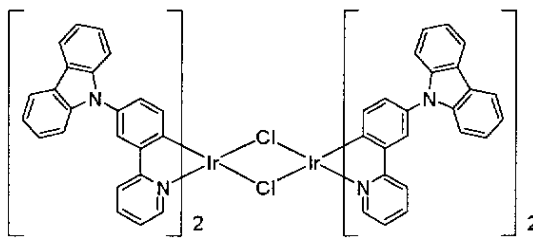
【化18】



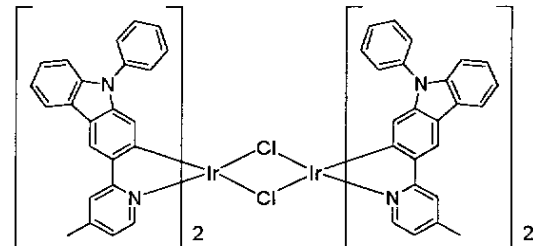
(D1)



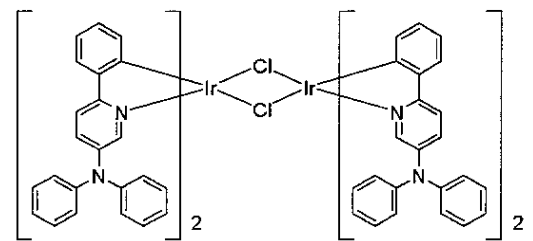
(D2)



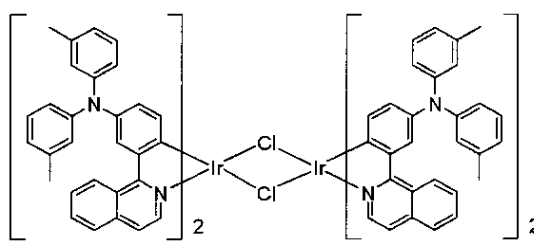
(D3)



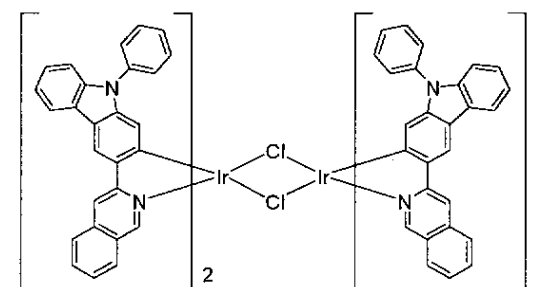
(D4)



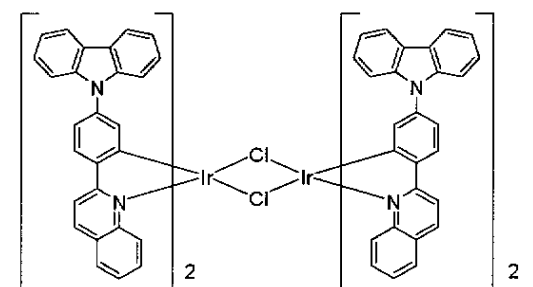
(D5)



(D6)



(D7)



(D8)

【0071】

10

20

30

40

50

一般式(1)～一般式(9)のいずれかで表されるイリジウム錯体から導かれる構造単位を含む重合体の重量平均分子量は、1,000～2,000,000であることが好ましく、5,000～1,000,000であることがより好ましい。本明細書における分子量は、GPC(ゲルパーミエーションクロマトグラフィー)法を用いて測定されるポリスチレン換算分子量をいう。上記分子量がこの範囲にあると、重合体が有機溶媒に可溶であり、均一な薄膜を得られるため好ましい。

【0072】

上記重合体は、ランダム共重合体、ブロック共重合体、および交互共重合体のいずれでもよい。

上記重合体の重合方法は、ラジカル重合、カチオン重合、アニオン重合、および付加重合のいずれでもよいが、ラジカル重合が好ましい。

<キャリア輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位を有する重合体>

本発明に用いられる重合体は、1種または2種以上の上記イリジウム錯体の単量体と共に、ホール輸送性の重合性化合物および電子輸送性の重合性化合物からなる群より選択される少なくとも1種の重合性化合物を含む単量体を共重合して得られる重合体であることが好ましい。なお、本明細書において、ホール輸送性の重合性化合物および電子輸送性の重合性化合物を併せて、キャリア輸送性の重合性化合物ともいう。

【0073】

すなわち、上記高分子発光材料は、1種または2種以上の上記イリジウム錯体から導かれる構造単位と共に、1種または2種以上のホール輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位、または1種または2種以上の電子輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位を含む重合体からなることが好ましい。このような高分子発光材料では、上記イリジウム錯体から導かれる構造単位上で、ホールと電子とが効率よく再結合するため、高い発光効率が得られる。

【0074】

また、上記高分子発光材料は、1種または2種以上の上記イリジウム錯体から導かれる構造単位と共に、1種または2種以上のホール輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位と、1種または2種以上の電子輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位とを含む重合体からなることがより好ましい。このような高分子発光材料は、発光性、ホール輸送性および電子輸送性のすべての機能を備えているため、イリジウム錯体上で、ホールと電子とがさらに効率よく再結合するため、より高い発光効率が得られる。

【0075】

上記ホール輸送性の重合性化合物および上記電子輸送性の重合性化合物は、重合性官能基を有することのほか、特に制限されず、公知のキャリア輸送性の化合物が用いられる。

上記重合性官能基は、ラジカル重合性、カチオン重合性、アニオン重合性、付加重合性、および縮合重合性の官能基のいずれであってもよい。これらのうちで、ラジカル重合性の官能基は、重合体の製造が容易であるため好ましい。

【0076】

上記重合性官能基としては、一般式(10)または一般式(11)における Y^1 または Y^2 と同義であり、好ましい範囲も同じである。

上記重合性化合物は、具体的には、上記官能基を、上記式(A1)～(A12)で表される置換基として有することがより好ましい。

【0077】

上記ホール輸送性の重合性化合物としては、具体的には、下記一般式(E1)～(E6)で表される化合物が好ましく、共重合体におけるキャリア移動度が高いため、下記式(E1)～(E3)で表される化合物がより好ましい。

【0078】

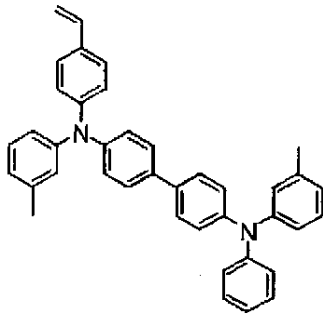
10

20

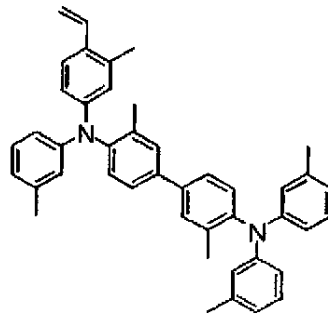
30

40

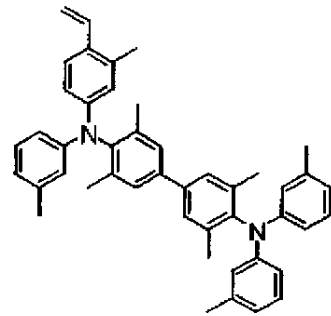
【化19】



(E1)

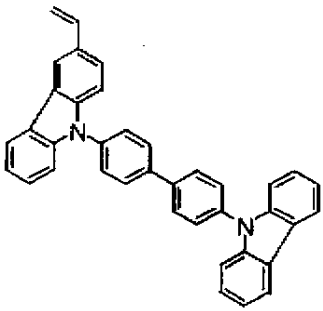


(E2)

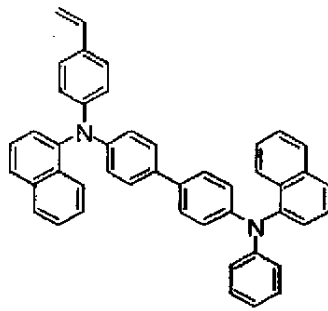


(E3)

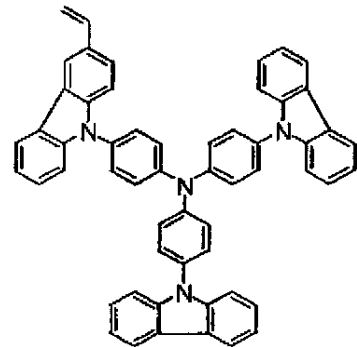
10



(E4)



(E5)



(E6)

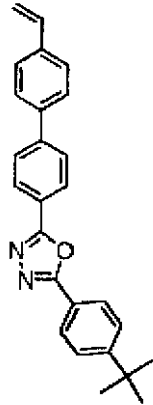
20

【0079】

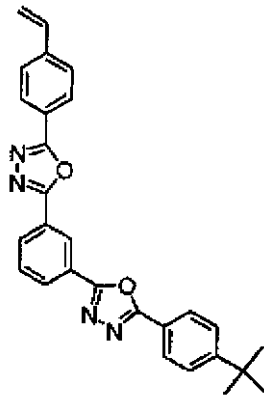
上記電子輸送性の重合性化合物としては、具体的には、下記一般式(E7)~(E15)で表される化合物が好ましく、共重合体におけるキャリア移動度が高いため、下記式(E7)、(E12)~(E14)で表される化合物がより好ましい。

【0080】

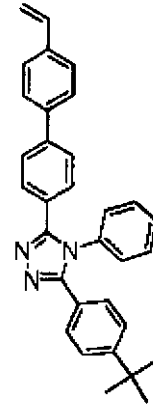
【化20】



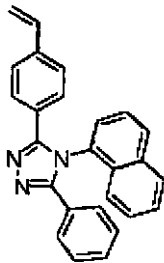
(E7)



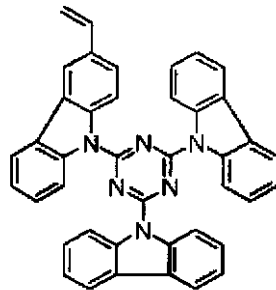
(E8)



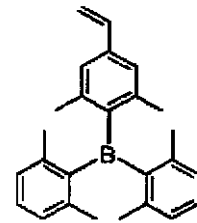
(E9)



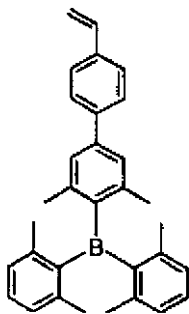
(E10)



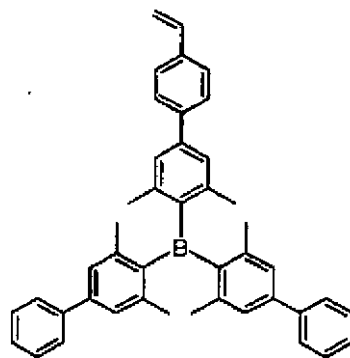
(E11)



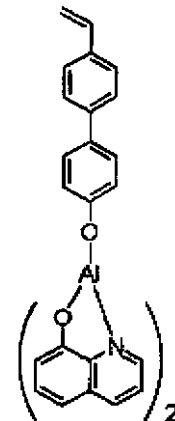
(E12)



(E13)



(E14)



(E15)

10

20

30

40

【0081】

なお、上記式(E1)~(E15)において、上記式(A1)で表される置換基を、上記一般式(A2)~(A12)で表される置換基に代えた化合物も好適に用いられるが、重合性化合物に官能基を容易に導入できるため、上記式(A1)、(A5)で表される置換基を有する化合物が特に好ましい。

【0082】

これらのうちで、上記ホール輸送性の重合性化合物として、上記式(E1)~(E3)のいずれかで表される化合物と、上記電子輸送性の重合性化合物として、上記式(E7)、(E12)~(E14)のいずれかで表される化合物とを、上記イリジウム錯体と組み合わせて共重合させることがより好ましい。このような高分子発光材料は、高い発光効率

50

および高い最高到達輝度を有し、耐久性にも優れる。

【0083】

この場合に、上記イリジウム錯体として、より長寿命化が図れるため上記式(C2)、(C14)、(C18)及び(C20)のいずれかで表される錯体を用いることが特に好ましい。

【0084】

上記式(E1)～(E15)で表される重合性化合物は、公知の方法によって製造することができる。

なお、上記重合体は、さらに、他の重合性化合物から導かれる構造単位を有していてもよい。上記他の重合性化合物としては、例えば、アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル等の(メタ)アクリル酸アルキルエステル、スチレンおよびその誘導体などのキャリア輸送性を有さない化合物が挙げられるが、何らこれらに制限されるものではない。

【0085】

また、上記重合体の重量平均分子量は、1,000～2,000,000であることが好ましく、5,000～1,000,000であることがより好ましい。上記分子量がこの範囲にあると、重合体が有機溶媒に可溶であり、均一な薄膜を得られるため好ましい。

【0086】

イリジウム錯体と、キャリア輸送性の重合性化合物(ホール輸送性および/または電子輸送性の重合性化合物)との比率を適宜設定すれば、所望の上記重合体を得られ、該重合体は、ランダム共重合体、ブロック共重合体、および交互共重合体のいずれでもよい。

【0087】

上記重合体における、上記イリジウム錯体から導かれる構造単位数を m とし、キャリア輸送性化合物から導かれる構造単位数(ホール輸送性の重合性化合物および/または電子輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位の総数)を n としたとき(m 、 n は1以上の整数を示す)、全構造単位数に対する上記イリジウム錯体から導かれる構造単位数の割合、すなわち $m/(m+n)$ の値は、0.001～0.5の範囲にあることが好ましく、0.001～0.2の範囲にあることがより好ましい。 $m/(m+n)$ の値がこの範囲にあると、キャリア移動度が高く、濃度消光の影響が小さい、高い発光効率の有機EL素子を得られる。

【0088】

また、上記重合体が、ホール輸送性化合物から導かれる構造単位と電子輸送性化合物から導かれる構造単位とを含む場合、ホール輸送性化合物から導かれる構造単位数を x 、電子輸送性化合物から導かれる構造単位数を y とすると(x 、 y は1以上の整数を示す)、上記 n との間に、 $n=x+y$ の関係が成り立つ。キャリア輸送性化合物から導かれる構造単位数に対する、ホール輸送性化合物から導かれる構造単位数の割合 x/n 、および電子輸送性化合物から導かれる構造単位数の割合 y/n の最適値は、各構造単位の電荷輸送能、イリジウム錯体から導かれる構造単位の電荷輸送性、濃度などによって決まる。この重合体を有機EL素子の発光層を形成する唯一の化合物として用いる場合、 x/n および y/n の値は、それぞれ0.05～0.95の範囲にあることが好ましく、0.20～0.80の範囲にあることがより好ましい。なお、ここで、 $x/n+y/n=1$ が成り立つ。

【0089】

上記重合体の重合方法は、ラジカル重合、カチオン重合、アニオン重合、および付加重合のいずれでもよいが、ラジカル重合が好ましい。

<有機エレクトロルミネッセンス素子>

本発明に係る高分子発光材料は、有機EL素子の材料として好適に用いられる。上記有機EL素子は、陽極と陰極とに挟まれた1層または2層以上の有機高分子層を含み、該有機高分子層の少なくとも1層に、上記高分子発光材料が含まれる。本発明に係る高分子発光材料は、簡便な塗布法で発光層を成膜でき、素子の大面積化が図れる。

【0090】

本発明に係る有機EL素子の構成の一例を図1に示すが、本発明に係る有機EL素子の

10

20

30

40

50

構成は、これに制限されない。図1では、透明基板(1)上に設けた陽極(2)および陰極(6)の間に、ホール輸送層(3)、発光層(4)および電子輸送層(5)を、この順で設けている。上記有機EL素子では、例えば、陽極(2)と陰極(6)の間に、1)ホール輸送層/発光層、2)発光層/電子輸送層のいずれかを設けてもよい。また、3)ホール輸送材料、発光材料、電子輸送材料を含む層、4)ホール輸送材料、発光材料を含む層、5)発光材料、電子輸送材料を含む層、6)発光材料の単独層のいずれかの層を1層のみ設けてもよい。さらに、発光層を2層以上積層してもよい。

【0091】

上記のような素子において、本発明に係る高分子発光材料が、上記イリジウム錯体から導かれる構造単位と、ホール輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位と、電子輸送性の重合性化合物から導かれる構造単位とを含む重合体からなる場合は、該材料を含む上記有機高分子層は、ホール輸送性および電子輸送性を併せ持つ発光層として利用できる。このため、他の有機材料の層を設けない場合であっても、高い発光効率および耐久性を有する有機EL素子を作製できる。また、製造工程がさらに簡略化できる。

10

【0092】

上記の各層は、バインダとして高分子材料などを混合して、形成してもよい。上記高分子材料としては、例えば、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキサイドなどが挙げられる。

【0093】

また、上記の各層に用いられる発光材料、ホール輸送材料および電子輸送材料は、それぞれ単独で各層を形成しても、機能の異なる材料を混合して、各層を形成していてもよい。本発明に係る有機EL素子における発光層においても、本発明に係る高分子発光材料の他に、キャリア輸送性を補う目的で、さらに他のホール輸送材料および/または電子輸送材料が含まれていてもよい。このような輸送材料としては、低分子化合物であっても、高分子化合物であってもよい。

20

【0094】

上記ホール輸送層を形成するホール輸送材料、または発光層と混合させるホール輸送材料としては、例えば、TPD(N, N'-ジメチル-N, N'-(3-メチルフェニル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン); -NPD(4, 4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル); m-MTDATA(4, 4', 4'-トリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミン)等の低分子トリフェニルアミン誘導体; ポリビニルカルバゾール; 上記トリフェニルアミン誘導体に重合性官能基を導入して重合した高分子化合物; ポリパラフェニレンビニレン、ポリジアルキルフルオレン等の蛍光発光性高分子化合物などが挙げられる。上記高分子化合物としては、例えば、特開平8-157575号公報に開示されているトリフェニルアミン骨格の高分子化合物などが挙げられる。上記ホール輸送材料は、1種単独でも、2種以上を混合して用いてもよく、異なるホール輸送材料を積層して用いてもよい。ホール輸送層の厚さは、ホール輸送層の導電率などに依存するが、通常、好ましくは1nm~5μm、より好ましくは5nm~1μm、特に好ましくは10nm~500nmであることが望ましい。

30

【0095】

上記電子輸送層を形成する電子輸送材料、または発光層と混合させる電子輸送材料としては、例えば、Alq3(アルミニウムトリスキノリノレート)等のキノリノール誘導体金属錯体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、トリアジン誘導体、トリアリールボラン誘導体等の低分子化合物; 上記の低分子化合物に重合性置換基を導入して重合した高分子化合物を挙げることができる。上記高分子化合物としては、例えば、特開平10-1665号公報に開示されているポリPBDなどが挙げられる。上記電子輸送材料は、1種単独でも、2種以上を混合して用いてもよく、異なる電子輸送材料を積層して用いてもよい。電子輸送層の厚さは、電子輸送層の導電率などに依存するが、通常、好ましくは1nm~5μm、より好ましくは5nm~1μm、特に好ましくは10nm~500nmであることが望ましい。

40

50

【0096】

また、発光層の陰極側に隣接して、ホールが発光層を通過することを抑え、発光層内でホールと電子とを効率よく再結合させる目的で、ホール・ブロック層が設けられていてもよい。上記ホール・ブロック層の形成には、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体などの公知の材料が用いられる。

【0097】

陽極とホール輸送層との間、または陽極と陽極に隣接して積層される有機層との間に、ホール注入において注入障壁を緩和するために、バッファ層が設けられていてもよい。上記バッファ層を形成するためには、銅フタロシアニン、ポリエチレンジオキシチオフェン (PEDOT) とポリスチレンスルホン酸 (PSS) との混合物などの公知の材料が用いられる。

10

【0098】

陰極と電子輸送層との間、または陰極と陰極に隣接して積層される有機層との間に、電子注入効率を向上するために、厚さ0.1~10nmの絶縁層が設けられていてもよい。上記絶縁層を形成するためには、フッ化リチウム、フッ化マグネシウム、酸化マグネシウム、アルミナなどの公知の材料が用いられる。

【0099】

本発明に係る有機EL素子に用いる陽極材料としては、例えば、ITO (酸化インジウムスズ)、酸化錫、酸化亜鉛、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリアニリン等の導電性高分子など、公知の透明導電材料が好適に用いられる。この透明導電材料によって形成された電極の表面抵抗は、1~50 / (オーム/スクエア) であることが好ましい。陽極の厚さは50~300nmであることが好ましい。

20

【0100】

本発明に係る有機EL素子に用いる陰極材料としては、例えば、Li、Na、K、Cs等のアルカリ金属; Mg、Ca、Ba等のアルカリ土類金属; Al; MgAg合金; AlLi、AlCa等のAlとアルカリ金属との合金など、公知の陰極材料が好適に用いられる。陰極の厚さは、好ましくは10nm~1μm、より好ましくは50~500nmであることが望ましい。アルカリ金属、アルカリ土類金属などの活性の高い金属を使用する場合には、陰極の厚さは、好ましくは0.1~100nm、より好ましくは0.5~50nmであることが望ましい。また、この場合には、上記陰極金属を保護する目的で、この陰極上に、大気に対して安定な金属層が積層される。上記金属層を形成する金属として、例えば、Al、Ag、Au、Pt、Cu、Ni、Crなどが挙げられる。上記金属層の厚さは、好ましくは10nm~1μm、より好ましくは50~500nmであることが望ましい。

30

【0101】

本発明に係る有機EL素子の基板としては、上記発光材料の発光波長に対して透明な絶縁性基板が好適に用いられ、具体的には、ガラスのほか、PET (ポリエチレンテレフタレート)、ポリカーボネート等の透明プラスチックなどが用いられる。

【0102】

上記のホール輸送層、発光層および電子輸送層の成膜方法としては、例えば、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、インクジェット法、スピンコート法、印刷法、スプレー法、ディスペンサー法などを用いることができる。低分子化合物の場合は、抵抗加熱蒸着または電子ビーム蒸着が好適に用いられ、高分子材料の場合は、インクジェット法、スピンコート法、または印刷法が好適に用いられる。

40

【0103】

本発明に係る高分子発光材料を用いて発光層を成膜する場合は、インクジェット法、スピンコート法、ディップコート法または印刷法が好ましく用いられるため、製造工程が簡略化され、素子の大面積化も図れる。

【0104】

また、上記陽極材料の成膜方法としては、例えば、電子ビーム蒸着法、スパッタリング

50

法、化学反応法、コーティング法などが用いられ、上記陰極材料の成膜方法としては、例えば、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法などが用いられる。

<用途>

本発明に係る有機EL素子は、公知の方法で、マトリックス方式またはセグメント方式による画素として画像表示装置に好適に用いられる。また、上記有機EL素子は、画素を形成せずに、面発光光源としても好適に用いられる。

【0105】

本発明に係る有機EL素子は、具体的には、ディスプレイ、バックライト、電子写真、照明光源、記録光源、露光光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア、光通信などに好適に用いられる。

10

【0106】

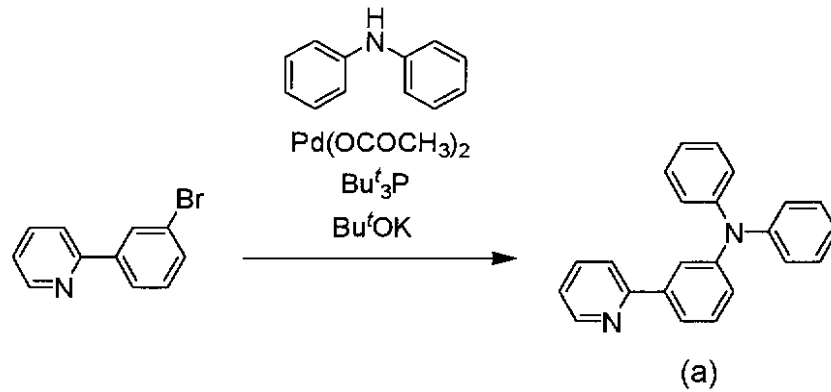
以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

[実施例]

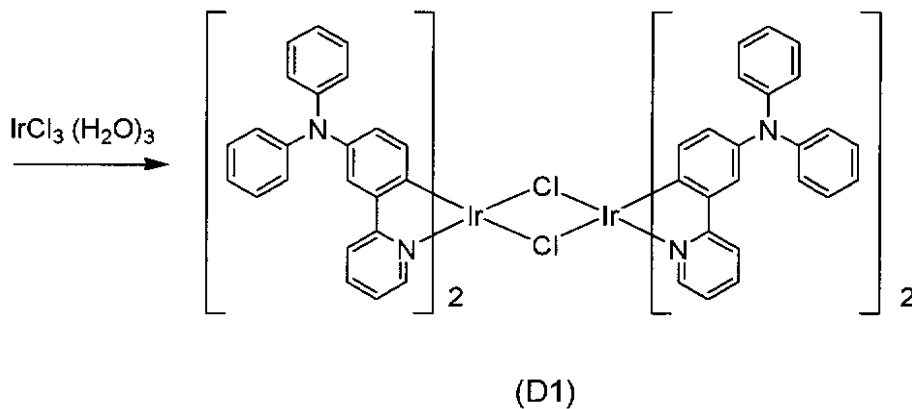
[合成例1] イリジウム錯体(C2)の合成

【0107】

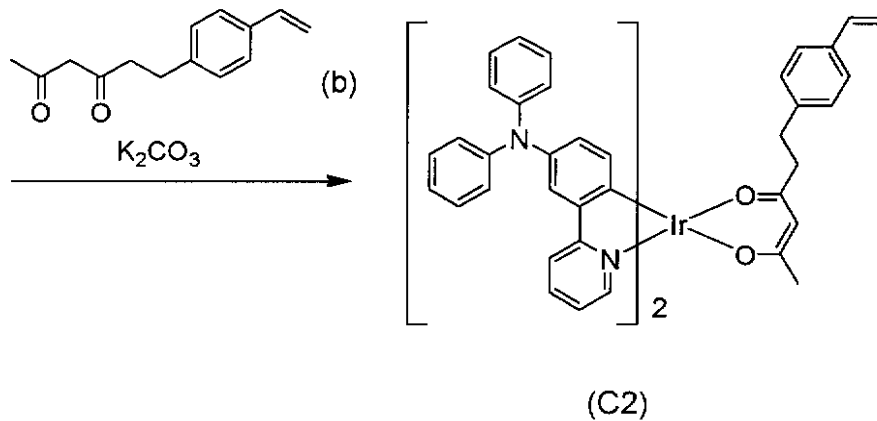
【化 2 1】



10



20



30

【0108】

2-(3-プロモフェニル)ピリジン 15 g (64 mmol)、ジフェニルアミン 12 g (71 mmol)、酢酸パラジウム 0.20 g (0.89 mmol)、トリ-t-ブチルホスフィン 0.72 g (3.6 mmol)、カリウム-t-ブトキシド 9.0 g (80 mmol) およびキシレン 300 ml の混合物を、5 時間加熱還流した。得られた反応混合物をセライトでろ過し、減圧で溶媒を留去した。シリカゲルのカラムクロマトグラフィーで精製することによって化合物 (a) を得た。

40

【0109】

次に、化合物 (a) 1.0 g (3.1 mmol)、塩化イリジウム三水和物 0.50 g (1.4 mmol)、2-エトキシエタノール 60 ml および水 20 ml の混合物を 12 時間加熱還流した。生成した沈殿を冷メタノールで洗浄し、減圧乾燥することによって二核錯体 (D1) を得た。

50

【0110】

次に、得られた錯体(D1) 1.0 g (0.57 mmol) に 20 ml の N,N - ジメチルホルムアミドを加え、化合物(b) (特開2003 - 113246号公報に記載の方法に従って合成した) 0.50 g (2.3 mmol) および炭酸カリウム 0.32 g (2.3 mmol) を加えて、90 で4時間加熱撹拌した。得られた反応液を水中に投入し、生じた沈殿を水洗後、減圧乾燥した。シリカゲルのカラムクロマトグラフィーで精製することによりイリジウム錯体(C2) 0.75 g (0.71 mmol) を得た。

【0111】

化合物(C2) の同定データは以下の通りである。

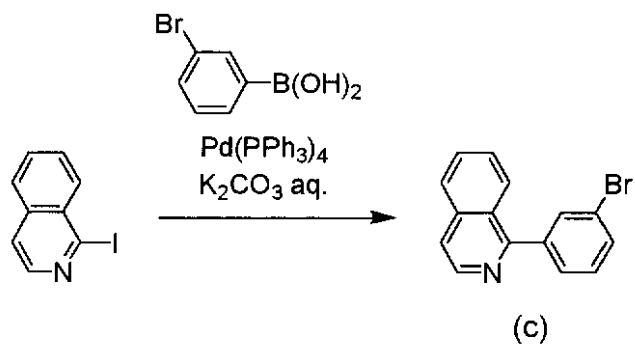
元素分析： 計算値 (C₆₀H₄₉IrN₄O₂) C, 68.61; H, 4.70; N, 5.33. 測定値 C, 68.94; H, 4.57; N, 5.19. 10

質量分析(FAB+): 1050 (M⁺).

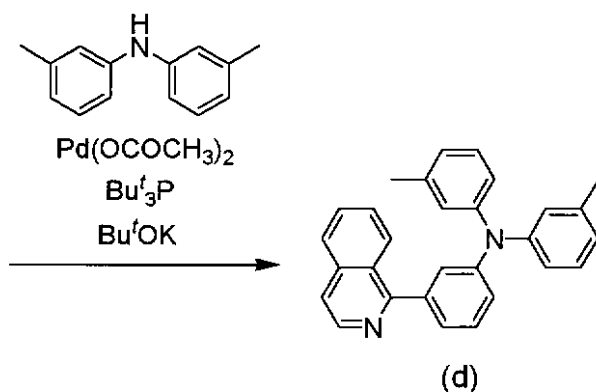
[合成例2] イリジウム錯体(C14) の合成

【0112】

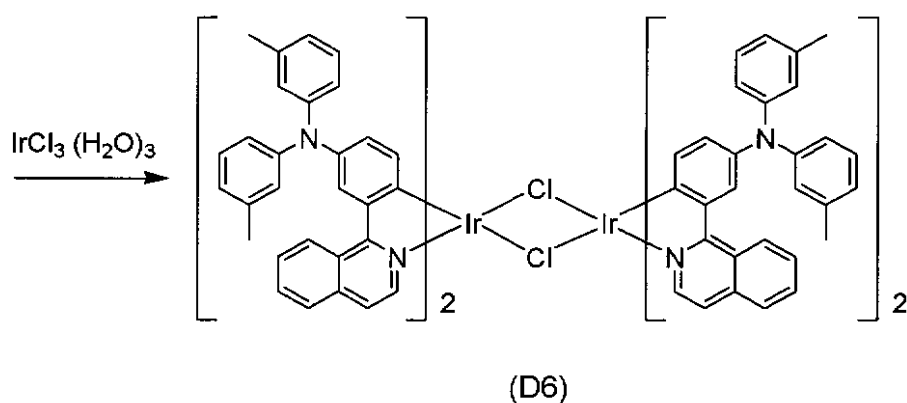
【化 2 2】



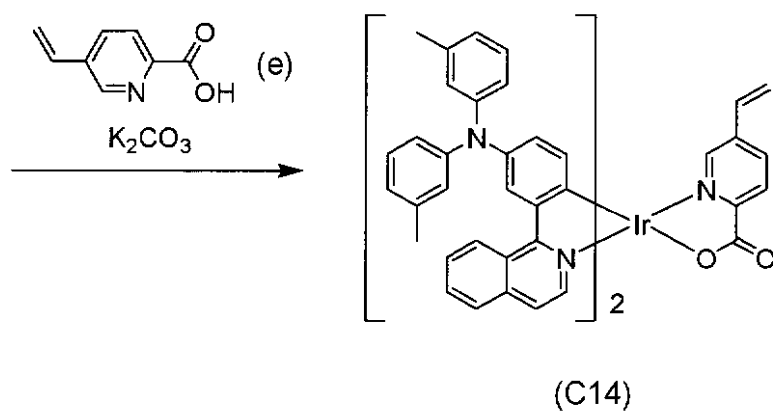
10



20



30



40

【 0 1 1 3】

1-ヨードイソキノリン 5.0 g (20 mmol)、3-ブロモフェニルボロン酸 4.0 g (20 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.50 g (0.43 mmol)、1,2-ジメトキシエタン 50 ml および炭酸カリウム 7.5 g (54 mmol) の 50 ml 水溶液の混合物を、3 時間加熱還流した。得られた反応混合物

50

に酢酸エチルを加え、有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧で溶媒を留去した。シリカゲルのカラムクロマトグラフィーで精製することにより化合物(c)を得た。

【0114】

次に化合物(c) 3.0 g (11 mmol)、ジ-m-トリルアミン 2.1 g (11 mmol)、酢酸パラジウム 0.10 g (0.45 mmol)、トリ-t-ブチルホスフィン 0.36 g (1.8 mmol)、カリウム-t-ブトキシド 5.0 g (45 mmol) およびキシレン 100 ml の混合物を、5 時間加熱還流した。得られた反応混合物をセライトでろ過し、減圧で溶媒を留去した。シリカゲルのカラムクロマトグラフィーで精製することによって化合物(d)を得た。

【0115】

次に得られた化合物(d) 1.0 g (2.5 mmol)、塩化イリジウム三水和物 0.40 g (1.1 mmol)、2-エトキシエタノール 60 ml および水 20 ml の混合物を 12 時間加熱還流した。生成した沈殿を冷メタノールで洗浄し、減圧乾燥することによって二核錯体(D6)を得た。

【0116】

次に得られた錯体(D6) 1.0 g (0.49 mmol) に 20 ml の N,N-ジメチルホルムアミドを加え、化合物(e) (特開 2003-206320 号公報に記載の方法に従って合成した) 0.30 g (2.0 mmol) および炭酸カリウム 0.30 g (2.2 mmol) を加えて、90 °C で 4 時間加熱攪拌した。得られた反応液を水中に投入し、生じた沈殿を水洗後、減圧乾燥した。シリカゲルのカラムクロマトグラフィーによって精製することによりイリジウム錯体(C14) 0.65 g (0.57 mmol) を得た。

【0117】

化合物(C14)の同定データは以下の通りである。

元素分析： 計算値 ($C_{66}H_{52}IrN_5O_2$) C, 69.57; H, 4.60; N, 6.15. 測定値 C, 69.88; H, 4.41; N, 6.03.

質量分析(FAB+): 1139 (M^+).

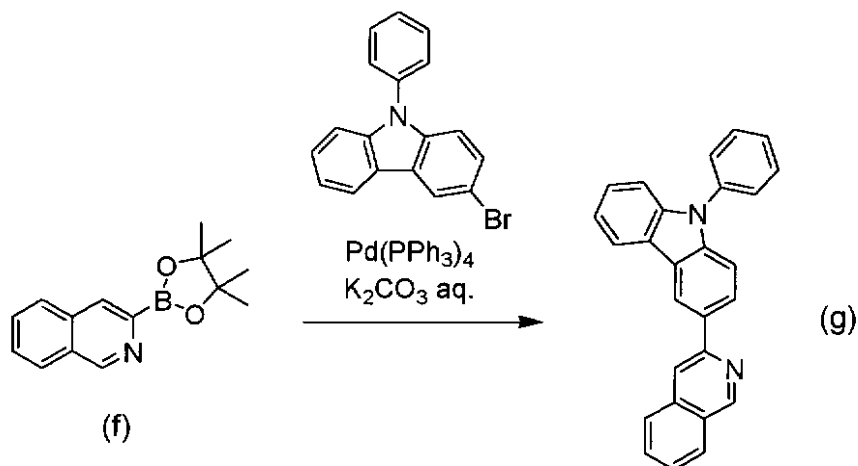
[合成例3] イリジウム錯体(C18)の合成

【0118】

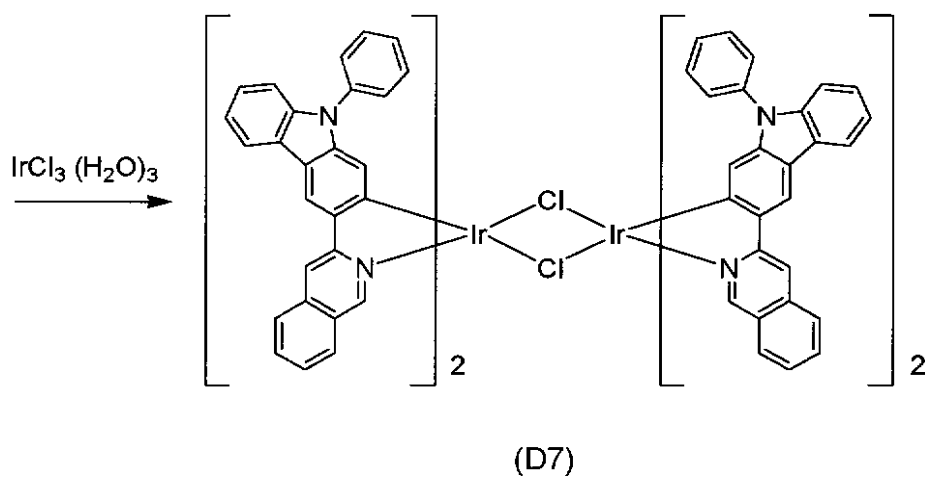
10

20

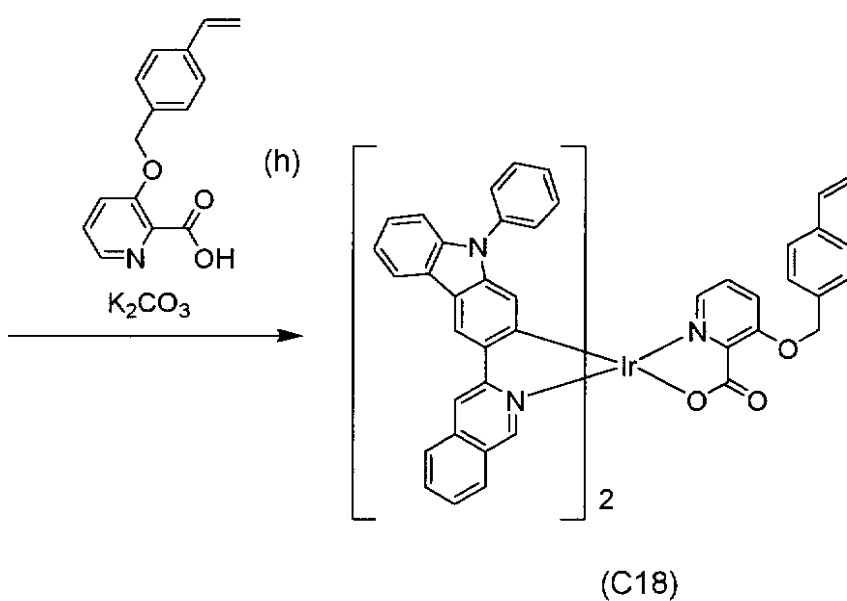
【化23】



10



20



30

40

【0119】

化合物 (f) 5.0 g (22 mmol)、3-プロモ-9-フェニルカルバゾール 7.0 g (22 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.50 g (0.43 mmol)、1,2-ジメトキシエタン 50 ml および炭酸カリウム 7.5 g (54 mmol) の 50 ml 水溶液の混合物を、3 時間加熱還流した。得られた反応混合物

50

に酢酸エチルを加え、有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧で溶媒を留去した。シリカゲルのカラムクロマトグラフィーで精製することにより化合物 (g) を得た。

【0120】

次に得られた化合物 (g) 1.0 g (2.7 mmol)、塩化イリジウム三水和物 0.45 g (1.3 mmol)、2-エトキシエタノール 60 ml および水 20 ml の混合物を 12 時間加熱還流した。生成した沈殿を冷メタノールで洗浄し、減圧乾燥することによって二核錯体 (D7) を得た。

【0121】

次に得られた錯体 (D7) 1.0 g (0.52 mmol) に 20 ml の N,N-ジメチルホルムアミドを加え、化合物 (h) (特開 2003-206320 に記載の方法に従って合成した) 0.50 g (2.0 mmol) および炭酸カリウム 0.30 g (2.2 mmol) を加えて、90 °C で 4 時間加熱攪拌した。得られた反応液を水中に投入し、生じた沈殿を水洗後、減圧乾燥した。シリカゲルのカラムクロマトグラフィーで精製することにより、イリジウム錯体 (C18) 0.45 g (0.38 mmol) を得た。

10

【0122】

化合物 (C18) の同定データは以下の通りである。

元素分析： 計算値 (C₆₉H₄₆IrN₅O₃) C, 69.91; H, 3.91; N, 5.91. 測定値 C, 70.23; H, 3.86; N, 5.60.

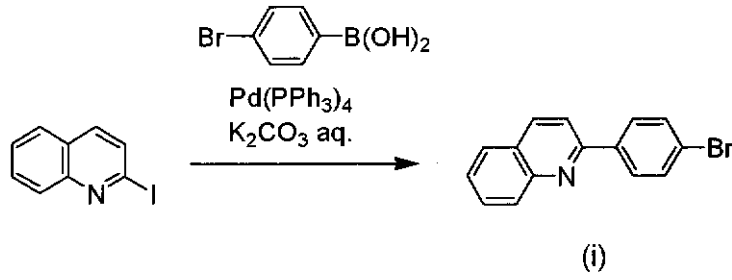
質量分析 (FAB+): 1185 (M⁺).

[合成例 4] イリジウム錯体 (C20) の合成

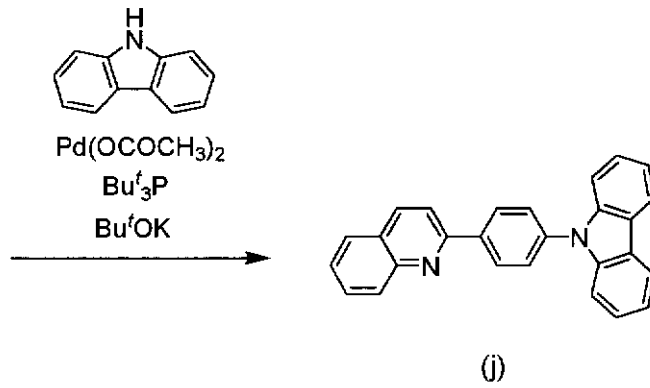
20

【0123】

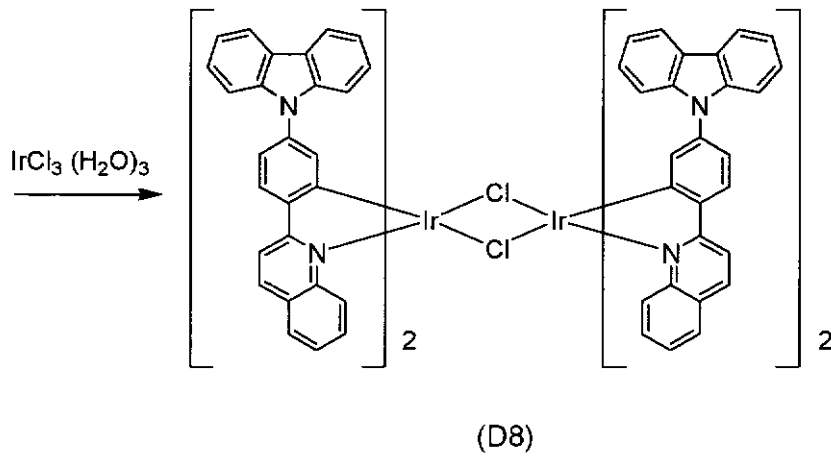
【化24】



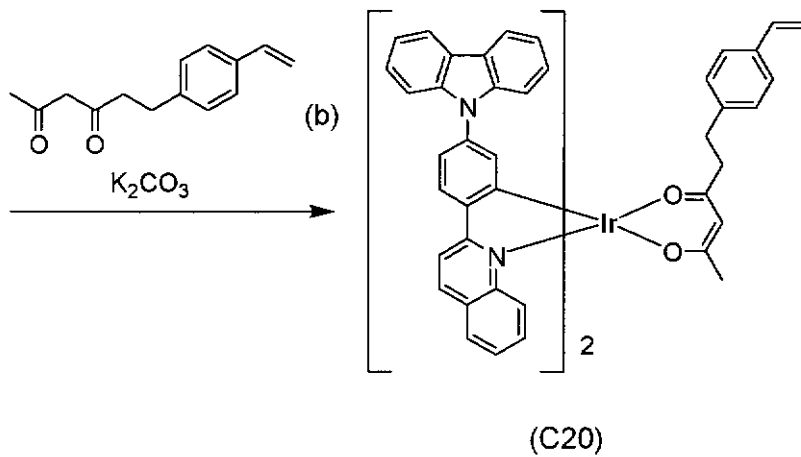
10



20



30



40

【0124】

2-ヨードキノリン 5.0 g (20 mmol)、4-ブロモフェニルボロン酸 4.0 g

50

(20 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.50 g (0.43 mmol)、1, 2-ジメトキシエタン50 mlおよび炭酸カリウム7.5 g (54 mmol)の50 ml水溶液の混合物を、3時間加熱還流した。得られた反応混合物に酢酸エチルを加え、有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧で溶媒を留去した。シリカゲルのカラムクロマトグラフィーで精製することにより化合物(i)を得た。

【0125】

次に化合物(i)3.0 g (11 mmol)、カルバゾール2.0 g (12 mmol)、酢酸パラジウム0.10 g (0.45 mmol)、トリ-t-ブチルホスフィン0.36 g (1.8 mmol)、カリウム-t-ブトキシド2.0 g (18 mmol)およびキシレン50 mlの混合物を、5時間加熱還流した。得られた反応混合物をセライトで過し、減圧で溶媒を留去した。シリカゲルのカラムクロマトグラフィーで精製することによって化合物(j)を得た。

10

【0126】

次に得られた化合物(j)1.0 g (2.8 mmol)、塩化イリジウム三水和物0.45 g (1.3 mmol)、2-エトキシエタノール60 mlおよび水20 mlの混合物を12時間加熱還流した。生成した沈殿を冷メタノールで洗浄し、減圧乾燥することによって二核錯体(D8)を得た。

【0127】

次に得られた錯体(D8)1.0 g (0.53 mmol)に20 mlのN,N-ジメチルホルムアミドを加え、化合物(b)0.50 g (2.3 mmol)および炭酸カリウム0.32 g (2.3 mmol)を加えて、90 で4時間加熱攪拌した。得られた反応液を水中に投入し、生じた沈殿を水洗後、減圧乾燥した。シリカゲルのカラムクロマトグラフィーによって精製することにより、イリジウム錯体(C20)0.69 g (0.62 mmol)を得た。

20

【0128】

化合物(C20)の同定データは以下の通りである。

元素分析： 計算値(C₆₈H₄₉IrN₂O₂) C, 73.03; H, 4.42; N, 2.50. 測定値 C, 73.47; H, 4.30; N, 2.28.

質量分析(FAB+): 1118 (M⁺).

[実施例1] 共重合体(1)の合成

30

密閉容器に、イリジウム錯体(C2)80 mg、上記式(E1)で表される化合物460 mg、および上記式(E7)で表される化合物460 mgを入れ、脱水トルエン(9.9 mL)を加えた。次いで、V-601(和光純薬工業(株)製)のトルエン溶液(0.1 M、198 μL)を加え、凍結脱気操作を5回繰り返した。真空のまま密閉し、60 で60時間攪拌した。反応後、反応液をアセトン500 mL中に滴下し、沈殿を得た。さらにトルエン-アセトンでの再沈殿精製を2回繰り返した後、50 で一晩真空乾燥して、共重合体(1)を得た。共重合体(1)の重量平均分子量(Mw)、分子量分布指数(Mw/Mn)、ICP元素分析および¹³C-NMR測定の結果から見積もった共重合体におけるm/(m+n)の値、x/nの値、y/nの値をそれぞれ表1に示した。

[実施例2~4] 共重合体(2)~(4)の合成

40

表1に示した重合性化合物を用い、実施例1と同様な方法で共重合体(2)~(4)を合成した。共重合体(2)~(4)の重量平均分子量(Mw)、分子量分布指数(Mw/Mn)、ICP元素分析および¹³C-NMR測定の結果から見積もった共重合体におけるm/(m+n)の値、x/nの値、y/nの値をそれぞれ表1に示した。

[共重合体(5)~(10)の合成]

表1に示した重合性化合物を用い、実施例1と同様な方法によって、比較例に用いた共重合体(5)~(10)を合成した。共重合体(5)~(10)の重量平均分子量(Mw)、分子量分布指数(Mw/Mn)、ICP元素分析および¹³C-NMR測定の結果から見積もった共重合体におけるm/(m+n)の値、x/nの値、y/nの値をそれぞれ表1に示した。

50

【 0 1 2 9 】

【 表 1 】

表 1

	用いた重合性化合物 (重量(mg))			M_w	M_w/M_n	$m/$ (m+n)	x/n	y/n
	化合物 1	化合物 2	化合物 3					
実施例 1 (共重合体(1))	C2 (80)	E1 (460)	E7 (460)	48300	2.79	0.040	0.40	0.60
実施例 2 (共重合体(2))	C14 (80)	E1 (460)	E7 (460)	45900	2.67	0.033	0.45	0.55
実施例 3 (共重合体(3))	C18 (80)	E2 (460)	E14 (460)	50400	2.51	0.039	0.55	0.45
実施例 4 (共重合体(4))	C20 (80)	E2 (460)	E14 (460)	46400	2.70	0.035	0.52	0.48
共重合体(5)	C22 (80)	E1 (460)	E7 (460)	41600	2.65	0.038	0.41	0.59
共重合体(6)	C23 (80)	E1 (460)	E7 (460)	39700	2.81	0.038	0.47	0.53
共重合体(7)	C24 (80)	E2 (460)	E14 (460)	47000	2.62	0.041	0.50	0.50
共重合体(8)	C25 (80)	E2 (460)	E14 (460)	53800	2.59	0.040	0.48	0.52
共重合体(9)	-	E1 (500)	E7 (500)	56600	2.84	0	0.41	0.59
共重合体(10)	-	E2 (500)	E14 (500)	44900	2.66	0	0.51	0.49

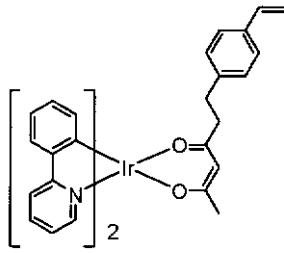
10

20

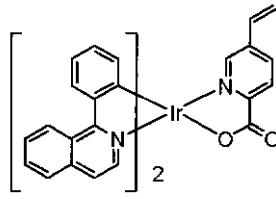
30

【 0 1 3 0 】

【化 2 5】

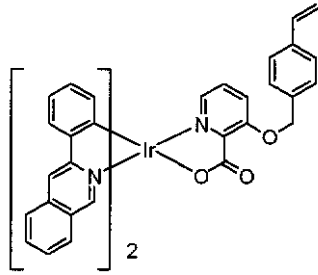


(C22)

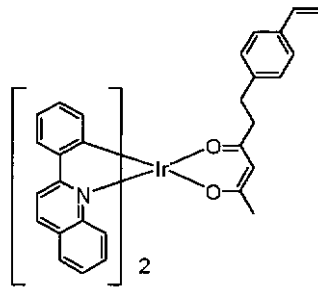


(C23)

10

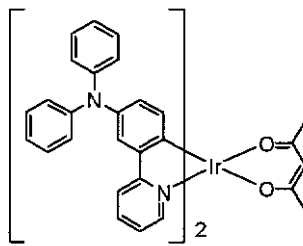


(C24)

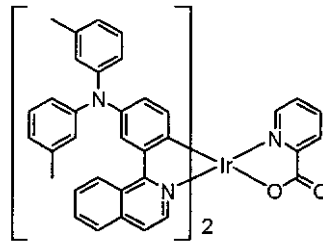


(C25)

20

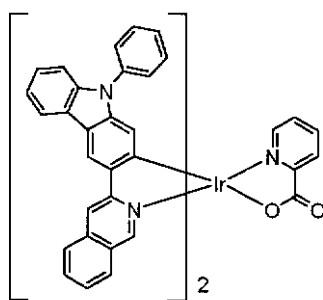


(C26)

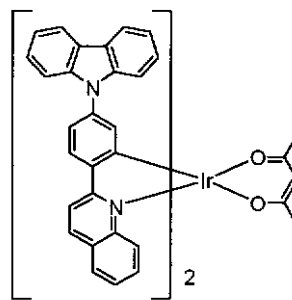


(C27)

30



(C28)



(C29)

40

【 0 1 3 1】

[実施例 5] 有機 E L 素子の作製および発光特性の評価

I T O 付き基板 (ニッポ電機 (株) 製) を用いた。これは、25 mm 角のガラス基板の一方の面に、幅 4 mm の I T O (酸化インジウム錫) 電極 (陽極) が、ストライプ状に 2 本形成された基板であった。

【 0 1 3 2】

まず、上記 I T O 付き基板上に、ポリ (3, 4 - エチレンジオキシチオフエン) ・ポリスチレンスルホン酸 (バイエル (株) 製、商品名「バイトロン P」) を、回転数 3500

50

r p m、塗布時間40秒の条件で、スピコート法により塗布した。その後、真空乾燥器で減圧下、60で2時間乾燥し、陽極バッファ層を形成した。得られた陽極バッファ層の膜厚は、約50nmであった。次に、共重合体(1)90mgをトルエン(和光純薬工業(株)製、特級)2910mgに溶解し、この溶液を孔径0.2μmのフィルターでろ過し、塗布溶液を調製した。次いで、上記陽極バッファ層上に、上記塗布溶液を、回転数3000rpm、塗布時間30秒の条件で、スピコート法により塗布した。塗布後、室温(25)で30分間乾燥し、発光層を形成した。得られた発光層の膜厚は、約100nmであった。

【0133】

次に、発光層を形成した基板を蒸着装置内に載置した。次いで、カルシウムおよびアルミニウムを重量比1:10で共蒸着し、陽極の延在方向に対して直交するように、幅3mmの陰極をストライプ状に2本形成した。得られた陰極の膜厚は、約50nmであった。

【0134】

最後に、アルゴン雰囲気中で、陽極と陰極とにリード線(配線)を取り付けて、縦4mm×横3mmの有機EL素子を4個作製した。上記有機EL素子に、プログラマブル直流電圧/電流源(TR6143、(株)アドバンテスト社製)を用いて電圧を印加して発光させた。その発光輝度を、輝度計(BM-8、(株)トプコン社製)を用いて測定した。

【0135】

作製した有機EL素子の発光色、発光開始電圧、最大発光外部量子効率(量子効率、%)、初期輝度100cd/m²で電流値を一定にして通電して連続発光し、強制劣化させた際、輝度が半減するまでの時間(寿命、h)をそれぞれ表2に示した。

[実施例6~8]有機EL素子の作製および発光特性の評価

発光層の塗布溶液として、表2に示した発光層材料を2910mgのトルエンに溶解した溶液を用い、実施例5と同様にして、有機EL素子を作製し、発光色などの測定を行った。作製した有機EL素子の発光色、発光開始電圧、最大発光外部量子効率(量子効率、%)、初期輝度100cd/m²で電流値を一定にして通電して連続発光し、強制劣化させた際、輝度が半減するまでの時間(寿命、h)をそれぞれ表2に示した。

[比較例1~8]有機EL素子の作製および発光特性の評価

発光層の塗布溶液として、表2に示した発光層材料を2910mgのトルエンに溶解した溶液を用い、実施例5と同様にして、有機EL素子を作製し、発光色などの測定を行った。作製した有機EL素子の発光色、発光開始電圧、最大発光外部量子効率(量子効率、%)、初期輝度100cd/m²で電流値を一定にして通電して連続発光し、強制劣化させた際、輝度が半減するまでの時間(寿命、h)をそれぞれ表2に示した。

【0136】

10

20

30

【表 2】

表 2

	発光色	発光層材料 (重量)	発光開始電圧 (V)	量子効率 (%)	寿命 (h)
実施例 5	黄色	共重合体 (1) (90mg)	3.3	6.2	3200
比較例 1	緑色	共重合体 (5) (90mg)	5.5	3.5	1700
比較例 2	黄色	共重合体 (9) (82mg) イリジウム錯体 (C 2 6) (8mg)	4.0	4.6	800
実施例 6	赤色	共重合体 (2) (90mg)	2.9	5.8	3600
比較例 3	赤色	共重合体 (6) (90mg)	4.5	4.1	2000
比較例 4	赤色	共重合体 (9) (82mg) イリジウム錯体 (C 2 7) (8mg)	3.6	4.5	1200
実施例 7	赤色	共重合体 (3) (90mg)	3.0	6.1	2800
比較例 5	橙色	共重合体 (7) (90mg)	5.2	4.0	1900
比較例 6	赤色	共重合体 (10) (82mg) イリジウム錯体 (C 2 8) (8mg)	3.8	4.1	1000
実施例 8	赤色	共重合体 (4) (90mg)	3.0	5.7	2700
比較例 7	橙色	共重合体 (8) (90mg)	5.0	4.5	1500
比較例 8	赤色	共重合体 (10) (82mg) イリジウム錯体 (C 2 9) (8mg)	3.8	4.0	800

10

20

【図面の簡単な説明】

【0137】

【図 1】図 1 は、本発明に係る有機 EL 素子の例の断面図である。

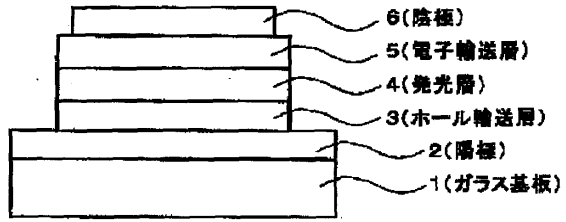
【符号の説明】

【0138】

- 1 : ガラス基板
- 2 : 陽極
- 3 : ホール輸送層
- 4 : 発光層
- 5 : 電子輸送層
- 6 : 陰極

30

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 高橋 良明

千葉県千葉市緑区大野台 1 - 1 - 1 昭和電工株式会社 研究開発センター内

審査官 天野 宏樹

(56)参考文献 特開2004-067658(JP,A)
特表2004-533430(JP,A)
特開2006-080419(JP,A)
特開2003-171659(JP,A)
特開2002-141173(JP,A)
特開2003-206320(JP,A)
特開2003-147021(JP,A)
特開2006-151888(JP,A)
特開2007-131814(JP,A)
特開2007-197575(JP,A)
特開2007-217647(JP,A)
特開2007-262135(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

C09K11/06

H05B33

H01L51/50

CA/REGISTRY(STN)

专利名称(译)	聚合物发光材料，有机电致发光元件和显示装置		
公开(公告)号	JP4964482B2	公开(公告)日	2012-06-27
申请号	JP2006085640	申请日	2006-03-27
[标]申请(专利权)人(译)	昭和电工株式会社		
申请(专利权)人(译)	昭和电工株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	昭和电工株式会社		
[标]发明人	大坪昭博 高橋良明		
发明人	大坪 昭博 高橋 良明		
IPC分类号	C09K11/06 C08F30/00 H01L51/50		
FI分类号	C09K11/06.680 C08F30/00 H05B33/14.B		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/CC04 3K107/CC06 3K107/CC07 3K107/CC22 3K107/CC42 3K107/CC45 3K107/DD60 3K107/DD64 3K107/DD67 3K107/GG06 4J100/AB07P 4J100/BA12P 4J100/BA93P 4J100/BC65P 4J100/CA01 4J100/CA04 4J100/JA32		
代理人(译)	铃木 亨		
其他公开文献	JP2007262134A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种聚合物发光材料，其发出各种颜色的光，具有高发光效率并且具有长寿命，并且提供通过简化的制造工艺生产的有机EL元件，实现该区域的扩大。显示器具有优异的耐久性和显示性。解决方案：聚合物发光材料包含具有衍生自通式(1)表示的铱络合物的结构单元的聚合物(其中由Z形成的环，C和C2或由Z2形成的环，C和N具有至少一个直接键合到环上的芳氨基;和L“氨基”是带有可聚合官能团的单价阴离子的双齿配体。Z

を含む重合体からなることを特徴

【化1】

